

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第6547351号
(P6547351)

(45) 発行日 令和1年7月24日(2019.7.24)

(24) 登録日 令和1年7月5日(2019.7.5)

(51) Int.Cl.	F 1
C09D 11/30	(2014.01) C09D 11/30
C09D 11/101	(2014.01) C09D 11/101
C09D 133/04	(2006.01) C09D 133/04
C08F 220/26	(2006.01) C08F 220/26
B41M 5/00	(2006.01) B41M 5/00

120
請求項の数 4 (全 47 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2015-55238 (P2015-55238)
 (22) 出願日 平成27年3月18日 (2015.3.18)
 (65) 公開番号 特開2016-175963 (P2016-175963A)
 (43) 公開日 平成28年10月6日 (2016.10.6)
 審査請求日 平成30年1月10日 (2018.1.10)

(73) 特許権者 000222118
 東洋インキ SCホールディングス株式会社
 東京都中央区京橋二丁目2番1号
 (72) 発明者 甲斐 麻由美
 東京都中央区京橋三丁目7番1号 東洋イ
 ンキ SCホールディングス株式会社内
 (72) 発明者 安東 健次
 東京都中央区京橋三丁目7番1号 東洋イ
 ンキ SCホールディングス株式会社内

審査官 尾立 信広

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】重合性組成物、およびそれを用いた活性エネルギー線硬化型インクジェットインキ

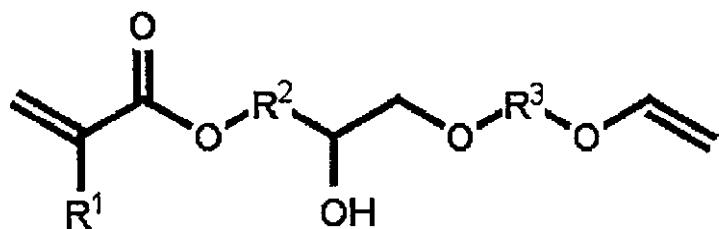
(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記一般式(1)で表される反応性化合物(A)と、反応性化合物(A)以外のラジカル重合性化合物(B)とを含む重合性組成物からなる活性エネルギー線硬化型インクジェットインキ。

一般式(1)

【化1】



10

(式中、R¹は、水素原子、または、メチル基を示し、

20

R^2 は、メチレン基、下記一般式(2)で表される基、下記一般式(3)で表される基、または、下記一般式(4)で表される基を示し、
 R^3 は、アルキレン基、o-フェニレン基、p-フェニレン基、下記一般式(5)で表される基、下記一般式(6)で表される基、または、下記一般式(7)で表される基を示す。

なお、 R^3 におけるアルキレン基は、エーテル結合で中断されているものでも良い。)

一般式(2)

【化2】

10



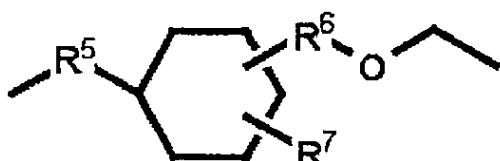
(式中、 R^4 はアルキレン基を示す。

なお、アルキレン基は、エーテル結合、または、エステル結合で中断されているものでも良い。)

一般式(3)

【化3】

20



30

(式中、 R^5 は、直接結合、または、アルキレン基を示し、

R^6 は、直接結合、または、アルキレン基を示し、

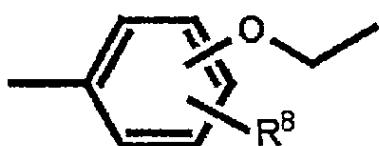
R^7 は、水素原子、メチル基、またはイソプロピル基を示す。

なお、アルキレン基は、エーテル結合で中断されているものでも良い。)

一般式(4)

【化4】

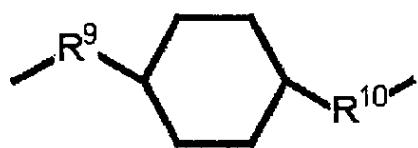
40



(式中、 R^8 は、水素原子またはメチル基を示す。)

一般式(5)

【化5】



10

(式中、 R^9 および R^{10} は、それぞれ独立にアルキレン基を示す。
なお、アルキレン基は、エーテル結合で中断されているものでも良い。)
一般式(6)

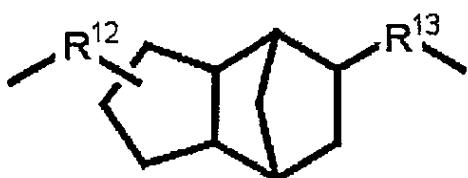
【化6】



20

(式中、 R^{11} は、直接結合、または、アルキレン基を示す。)
一般式(7)

【化7】



30

(式中、 R^{12} および R^{13} は、それぞれ独立にアルキレン基を示す。
なお、アルキレン基は、エーテル結合で中断されているものでも良い。)

40

【請求項2】

さらに、ラジカル重合開始剤(C)を含む請求項1記載の重合性組成物からなる活性エネルギー線硬化型インクジェットインキ。

【請求項3】

請求項1または2記載の活性エネルギー線硬化型インクジェットインキを印刷し、活性エネルギー線照射によって硬化させる、印刷物の製造方法。

【請求項4】

請求項3に記載の製造方法で得られる印刷物。

50

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、成形樹脂、注型樹脂、光造形用樹脂、封止剤、歯科用重合レジン、印刷インキ、印刷ニス、塗料、印刷版用感光性樹脂、印刷用カラーブルーフ、カラーフィルター用レジスト、ブラックマトリクス用レジスト、液晶用フォトスペーサー、リアプロジェクション用スクリーン材料、光ファイバー、プラズマディスプレー用リブ材、ドライフィルムレジスト、プリント基板用レジスト、ソルダーレジスト、半導体用フォトレジスト、マイクロエレクトロニクス用レジスト、マイクロマシン用部品製造用レジスト、エッチング用レジスト、マイクロレンズアレー、絶縁材、ホログラム材料、光学スイッチ、導波路用材料、オーバーコート剤、粉末コーティング、接着剤、粘着剤、離型剤、光記録媒体、粘接着剤、剥離コート剤、マイクロカプセルを用いた画像記録材料のための組成物、各種デバイスなどの分野において、良好な物性を持った重合物を得るために重合性組成物に関し、特に硬化性、低臭気、保存安定性、及び吐出安定性に優れた活性エネルギー線硬化型インクジェットインキに関する。 10

【背景技術】**【0002】**

アクリレート化合物に代表される反応性化合物は、加熱または活性エネルギー線を照射することで重合開始剤から発生した活性種により、容易に重合反応を起こし、反応硬化物を形成することが知られている。 20

【0003】

これら反応性化合物を用いた用途は多種多様であるが、その中のひとつとして活性エネルギー線硬化型インキが挙げられる。

【0004】

従来、活性エネルギー線硬化型インキはオフセット印刷やシルクスクリーン印刷などに使用されてきたが、印字時に必要な時に必要な量のインク滴を吐出することで色材当たりのコストを抑えることができる点や、版を必要とせずオンデマンド印刷に対応できる点から、近年インクジェット印刷用の活性エネルギー線硬化型インキの需要が高まっている。インクジェット印刷用の活性エネルギー線硬化型インキとしては、紫外線で硬化する紫外線硬化型インクジェットインキがあり、従来の水系または溶剤系の非硬化型インキと比較して揮発溶剤低減による、環境対応性、速乾性、臭気低減、インキ吸収性の無い基材への印刷が可能で、基材選択性が高い点で近年注目されつつあり、特許が開示されている(特許文献1、2)。 30

【0005】

また、インクジェットインキは、グラビアやオフセットといった他の印刷方式用のインキと比較すると、粘度が印字安定性やその他得られる画質に与える影響が非常に大きいことが特徴である。

【0006】

近年、生産性向上のためにより高速での印刷、すなわち短時間で反応硬化する活性エネルギー線硬化型インクジェットインキが所望されており、その対策のひとつとして反応性置換基であるアクリル基が複数置換したアクリレート化合物等の反応性化合物を用いる場合がある。しかし、アクリル基の置換数が多いほどインキの粘度が上昇し、ヘッドからのインキの吐出性能が著しく低下するという問題が生じた。 40

【0007】

インキの粘度を上昇させずに、なおかつ硬化性を向上させる方法として、アクリレート化合物と反応性の異なるビニルエーテル化合物とを併用した活性エネルギー線硬化型インクジェットインキが提案されている。(特許文献3)。しかしながら、アクリレート化合物とビニルエーテル化合物とを併用した場合、未反応モノマーが残存する懸念がある。また、アクリレート化合物同士が反応性に富み、保存安定性が悪い。

【0008】

10

20

30

40

50

保存安定性を改善するために、(メタ)アクリル基とビニルエーテル基とを同一分子中に有する反応性化合物を用いた活性エネルギー線硬化型インクジェットインキが提案されている(特許文献4)。

【0009】

さらに、ビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類(例えば、(メタ)アクリル酸-2-ビニロキシエチル、(メタ)アクリル酸-4-ビニロキシブチルなど)を反応性希釈剤として用いることにより、低粘度で、かつ硬化性に優れた硬化性樹脂組成物が提案されており、インクジェットインクへの応用が示されている(特許文献5)。しかしながら、硬化性および臭気にはまだまだ向上の余地がある。

【先行技術文献】

10

【特許文献】

【0010】

【特許文献1】特開平6-200204号公報

【特許文献2】特表2000-504778号公報

【特許文献3】特開平9-183927号公報

【特許文献4】欧州特許出願公開第0997508号明細書

【特許文献5】特開2003-48928号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0011】

20

本発明の目的は、活性エネルギー線照射による反応に伴う硬化速度が極めて速く、かつ低臭気性に優れた重合性組成物およびそれを用いた活性エネルギー線硬化型インクジェットインキを提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0012】

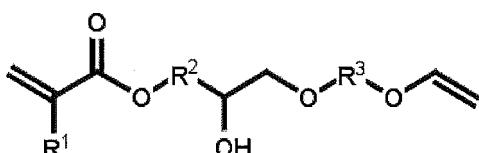
本発明者らは、上記の諸問題点を考慮し解決すべく鋭意研究を重ねた結果、本発明に至った。すなわち本発明は、下記一般式(1)で表される反応性化合物(A)と、反応性化合物(A)以外のラジカル重合性化合物(B)とからなる重合性組成物に関する。

【0013】

一般式(1)

30

【化1】



【0014】

(式中、R¹は、水素原子、または、メチル基を示し、

40

R²は、メチレン基、下記一般式(2)で表される基、下記一般式(3)で表される基、または、下記一般式(4)で表される基を示し、

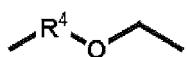
R³は、アルキレン基、o-フェニレン基、p-フェニレン基、下記一般式(5)で表される基、下記一般式(6)で表される基、または、下記一般式(7)で表される基を示す。

なお、アルキレン基は、エーテル結合、または、エステル結合で中断されているものでも良い。)

【0015】

一般式(2)

【化 2】



【0016】

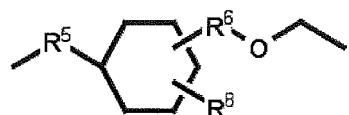
(式中、 R^4 はアルキレン基を示す。なお、アルキレン基は、エーテル結合、または、エステル結合で中断されているものでも
良い。)

10

【0017】

一般式(3)

【化 3】



【0018】

(式中、 R^5 は、直接結合、または、アルキレン基を示し、

20

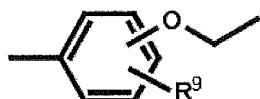
 R^6 は、直接結合、または、 $-R^7-$ を示し、 R^7 は、アルキレン基を示し、 R^8 は、水素原子、メチル基、またはイソプロピル基を示す。

なお、アルキレン基は、エーテル結合で中断されているものでも良い。)

【0019】

一般式(4)

【化 4】



30

【0020】

(式中、 R^9 は、水素原子またはメチル基を示す。)

【0021】

一般式(5)

【化 5】



40

【0022】

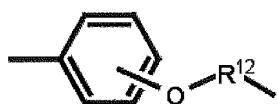
(式中、 R^{10} および R^{11} は、それぞれ独立にアルキレン基を示す。

なお、アルキレン基は、エーテル結合で中断されているものでも良い。)

【0023】

一般式(6)

【化6】



【0024】

(式中、R¹²は、直接結合、または、アルキレン基を示す。)

【0025】

一般式(7)

【化7】



【0026】

(式中、R¹³およびR¹⁴は、それぞれ独立にアルキレン基を示す。)

なお、アルキレン基は、エーテル結合で中断されているものでも良い。)

【0027】

さらに、本発明は、ラジカル重合開始剤(C)を含むことを特徴とする上記の重合性組成物に関する。

【0028】

また、本発明は、上記重合性組成物からなる活性エネルギー線硬化型インクジェットインキに関する。

【0029】

また、本発明は、上記活性エネルギー線硬化型インクジェットインキを印刷し、活性エネルギー線照射によって硬化させる、印刷物の製造方法に関する。

【0030】

また、本発明は、上記製造方法で得られる印刷物に関する。

【発明の効果】

【0031】

本発明により、活性エネルギー線照射による反応に伴う硬化性に優れ、低臭気の重合性組成物を提供することが出来、さらに、その重合性組成物を用いることで硬化性に優れた、なおかつ低臭気の活性エネルギー線硬化型インクジェットインキを提供することが出来た。

【発明を実施するための形態】

【0032】

以下、詳細にわたって本発明の実施形態を説明する。

【0033】

まずははじめに、本発明の重合性組成物に用いる反応性化合物(A)について説明する。

【0034】

反応性化合物(A)は、下記一般式(1)で表される重合性单量体である。

【0035】

一般式(1)

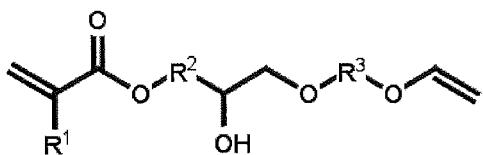
10

20

30

40

【化 8】



【0036】

(式中、R¹は、水素原子、または、メチル基を示し、
 R²は、メチレン基、下記一般式(2)で表される基、下記一般式(3)で表される基、
 または、下記一般式(4)で表される基を示し、
 R³は、アルキレン基、o-フェニレン基、p-フェニレン基、下記一般式(5)で表さ
 れる基、下記一般式(6)で表される基、または、下記一般式(7)で表される基を示す
 。

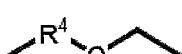
なお、アルキレン基は、エーテル結合、または、エステル結合で中断されているものでも
 良い。)

【0037】

一般式(2)

【化9】

10



20

【0038】

(式中、R⁴はアルキレン基を示す。

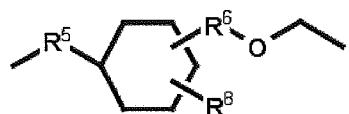
なお、アルキレン基は、直鎖アルキレン、または、分岐アルキレンでも良く、エーテル結
 合、または、エステル結合で中断されているものでも良い。)

【0039】

一般式(3)

【化10】

30



【0040】

(式中、R⁵は、直接結合、または、アルキレン基を示し、

R⁶は、直接結合、または、-R⁷-を示し、

R⁷は、アルキレン基を示し、

R⁸は、水素原子、メチル基、またはイソプロピル基を示す。

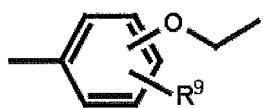
なお、アルキレン基は、エーテル結合で中断されているものでも良い。)

40

【0041】

一般式(4)

【化11】



【0042】

(式中、 R^9 は、水素原子またはメチル基を示す。)

【0043】

一般式(5)

【化12】

10



【0044】

(式中、 R^{10} および R^{11} は、それぞれ独立にアルキレン基を示す。)

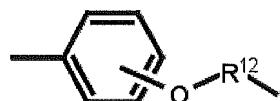
20

なお、アルキレン基は、エーテル結合で中断されているものでも良い。)

【0045】

一般式(6)

【化13】



30

【0046】

(式中、 R^{12} は、直接結合、または、アルキレン基を示す。)

【0047】

一般式(7)

【化14】



40

【0048】

(式中、 R^{13} および R^{14} は、それぞれ独立にアルキレン基を示す。)

なお、アルキレン基は、エーテル結合で中断されているものでも良い。)

【0049】

R³におけるアルキレン基の具体例としては、例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基、ノ

50

ニレン基、デシレン基が挙げられ、好ましくは、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基が挙げられ、より好ましくはエチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基が挙げられる。

【0050】

R^3 におけるアルキレン基がエーテル結合で中断されているものの具体例としては、例えば、 $- (CH_2)_m - O - (CH_2)_n -$ (m は1~4の整数である。)、 $- (CH_2 - C H_2 - O)_m - (CH_2)_n -$ (m は1~4の整数である。)が挙げられる。好ましくは、 m は1~3の整数であり、より好ましくは、 m は2である。

【0051】

R^4 における直鎖アルキレン基の具体例としては、例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基、ノニレン基、デシレン基が挙げられ、好ましくは、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基が挙げられ、より好ましくはエチレン基、プロピレン基、ブチレン基が挙げられる。

【0052】

R^4 における分岐アルキレン基の具体例としては、例えば、イソプロピレン基、イソブチレン基、イソペンチレン基、イソヘキシレン基、イソヘプチレン基が挙げられ、好ましくは、イソプロピレン基、イソブチレン基、イソペンチレン基が挙げられ、より好ましくはイソプロピレン基、イソブチレン基が挙げられる。

【0053】

R^4 におけるアルキレン基がエーテル結合で中断されているものの具体例としては、例えば、 $- (CH_2)_m - O - (CH_2)_n -$ (m は1~4の整数である。)、 $- (CH_2 - C H_2 - O)_m - (CH_2)_n -$ (m および n は、それぞれ独立に1~4の整数である。)が挙げられる。好ましくは、 m は1~3の整数であり、また、 n は1~2の整数であり、より好ましくは、 m は1~2の整数であり、また n は2である。

【0054】

R^5 におけるアルキレン基の具体例としては、例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基、ノニレン基、デシレン基が挙げられ、好ましくは、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基が挙げられ、より好ましくはメチレン基、エチレン基、プロピレン基が挙げられる。

【0055】

R^5 におけるアルキレン基がエーテル結合で中断されているものの具体例としては、例えば、 $- (CH_2)_m - O - (CH_2)_n -$ (m は1~4の整数である。)、 $- (CH_2 - C H_2 - O)_m - (CH_2)_n -$ (m は1~4の整数であり、 n は0~4の整数である。)が挙げられる。好ましくは、 m は1~3の整数であり、また、 n は0~2の整数であり、より好ましくは、 m は1~2の整数であり、 n は2である。

【0056】

R^6 におけるアルキレン基の具体例としては、例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基、ノニレン基、デシレン基が挙げられ、好ましくは、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基が挙げられ、より好ましくは、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基が挙げられる。

【0057】

R^7 におけるアルキレン基の具体例としては、例えば、 $- (CH_2)_m - O - (CH_2)_n -$ (m は1~4の整数である。)、 $- (CH_2 - C H_2 - O)_m - (CH_2)_n -$ (m および n は、それぞれ独立に1~4の整数である。)が挙げられる。好ましくは、 m は1~3の整数であり、また、 n は1~2の整数であり、より好ましくは、 m は1~2の整数であり、 n は2である。

【0058】

10

20

30

40

50

$R^9 \sim R^{10}$ におけるアルキレン基の具体例としては、例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基、ノニレン基、デシレン基が挙げられ、好ましくは、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基が挙げられ、より好ましくはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基が挙げられる。

【0059】

$R^9 \sim R^{10}$ におけるにおけるアルキレン基がエーテル結合で中断されているものの具体例としては、例えば、 $- (CH_2)_m - O - (CH_2)_n -$ (m は 1 ~ 4 の整数である。)、 $- (CH_2 - CH_2 - O)_m - (CH_2)_n -$ (m および n は、それぞれ独立に 1 ~ 4 の整数である。) が挙げられる。好ましくは、 m は 1 ~ 3 の整数であり、また、 n は 1 ~ 2 の整数であり、より好ましくは、 m は 1 ~ 2 の整数であり、また、 n は 2 である。10

【0060】

R^{11} におけるアルキレン基の具体例としては、例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基、ノニレン基、デシレン基が挙げられ、好ましくは、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基が挙げられ、より好ましくは、エチレン基、プロピレン基が挙げられる。

【0061】

$R^{12} \sim R^{13}$ におけるアルキレン基の具体例としては、例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基、ノニレン基、デシレン基が挙げられ、好ましくは、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基が挙げられ、より好ましくはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基が挙げられる。20

【0062】

$R^{12} \sim R^{13}$ におけるにおけるアルキレン基がエーテル結合で中断されているものの具体例としては、例えば、 $- (CH_2)_m - O - (CH_2)_n -$ (m は 1 ~ 4 の整数である。)、 $- (CH_2 - CH_2 - O)_m - (CH_2)_n -$ (m および n は、それぞれ独立に 1 ~ 4 の整数である。) が挙げられる。好ましくは、 m は 1 ~ 3 の整数であり、また、 n は 1 ~ 2 の整数であり、より好ましくは、 m は 1 ~ 2 の整数であり、また、 n は 2 である。30

【0063】

以下、表 1 に具体的な構造を示すが、本発明の重合性単量体 (A) の構造は、それらに限定されるものではない。

【0064】

【表1】

表1

化合物 (1)		化合物 (2)	
化合物 (3)		化合物 (4)	
化合物 (5)		化合物 (6)	
化合物 (7)		化合物 (8)	
化合物 (9)		化合物 (10)	
化合物 (11)		化合物 (12)	
化合物 (13)		化合物 (14)	
化合物 (15)		化合物 (16)	
化合物 (17)		化合物 (18)	
化合物 (19)		化合物 (20)	

10

20

30

40

【0065】

【表1】

表1

化合物(21)		化合物(22)	
化合物(23)		化合物(24)	
化合物(25)		化合物(26)	
化合物(27)		化合物(28)	
化合物(29)		化合物(30)	
化合物(31)		化合物(32)	

【0066】

本発明の重合性組成物に用いる反応性化合物(A)は、同一分子中に(メタ)アクリル基[アクリル基とメタクリル基を併せて「(メタ)アクリル基」と表記する。以下同様。]と、ビニルエーテル基と、水酸基とを有することを特徴とする化合物である。この基本構造を有することにより、反応性に富みまた低臭気という機能を有する化合物である。

【0067】

また、ビニルエーテル基を有する事で、類似した構造である2~4つの(メタ)アクリル基を有するアクリレート化合物等の反応性化合物と比較して、低粘度であるという点も優れている。

【0068】

さらに、反応性化合物(A)は、類似した骨格である2~4つの(メタ)アクリル基を有するアクリレート化合物等の反応性化合物(A)以外のラジカル重合性化合物(B)と組み合わせることで、ラジカル重合性化合物(B)のみの場合と比較して、硬化性が向上する点も優れている。

【0069】

また、反応性化合物(A)は、反応性化合物(A)の代わりに、反応性化合物(A)と類似骨格を持つ、ラジカル重合性化合物(B)に含まれる、同一分子内にアクリル基と、アリルエーテル基と、水酸基とを有することを特徴とする化合物DA-111(ナガセケムテック社製)を用いた場合と比べ、硬化性が向上し、なおかつ低臭気、および、低粘度である点も優れている。

【0070】

さらに、反応性化合物(A)は、エポキシ基と、カルボン酸基または水酸基との開環付加反応により合成され、この際エポキシ基の開裂位置の違いにより、副生成物として、一级アルコールを有する化合物が生成する。この副生成物は、反応性化合物(A)以外のラジカル重合性化合物(B)として使用することができる。また、反応性化合物(A)の硬化性にはなんら悪影響を与えない。

10

20

30

40

50

【0071】

本発明において反応性化合物(A)が好ましい理由としては、重合反応に伴う硬化速度が極めて速いだけでなく、低臭気であり、なおかつ反応性化合物(A)を得るための反応が容易である事も挙げる事ができる。

【0072】

反応性化合物(A)は、酸、または、塩基を触媒とした、アルコール、フェノール、または、カルボン酸との付加反応を利用して得ることができる。

【0073】

反応性化合物(A)を合成する際に使用可能な酸触媒は、有機、または、無機の酸であり、特に限定されないが、鉛酸及びそれらの部分中和塩、ヘテロポリ酸、有機スルホン酸、ハロゲン化酢酸、ルイス酸、有機スルホン酸を持持した酸性ゼオライト、有機スルホン酸を持持した活性炭等である。10

【0074】

鉛酸の具体例としては、例えば、硫酸、塩酸、硝酸、リン酸、ホウ酸等が挙げられる。

【0075】

酸触媒のうち、硫酸、塩酸、硝酸、リン酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸、有機スルホン酸を持持した活性炭が好ましい。

【0076】

反応性化合物(A)を合成する際に使用可能な塩基触媒は、有機又は無機の塩基であり、特に限定されないが、アンモニア、アニリン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、ブチルアミン、ピリジン、相関移動触媒等の有機塩基、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム等の無機塩基が挙げられる。20

【0077】

相関移動触媒の具体例としては、テトラメチルアンモニウムクロライド、テトラエチルアンモニウムクロライド、ベンジルトリメチルアンモニウムクロライド、ベンジルトリエチルアンモニウムクロライド、ベンジルトリブチルアンモニウムクロライド、フェニルトリメチルアンモニウムクロライド等が挙げられる。

【0078】

塩基触媒のうち、トリエチルアミン、ブチルアミン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ベンジルトリメチルアンモニウムクロライド、ベンジルトリエチルアンモニウムクロライドが好ましい。30

【0079】

反応性化合物(A)を合成する際、通常外部熱源による伝熱方法が用いられるが、より効率的に合成する加熱手段として、マイクロ波を照射して誘導加熱する方法が好ましい。マイクロ波照射による誘導加熱法では、所望の反応温度に短時間で達する事ができるために、昇温時に起こりうる副生成物の生成等を抑制する事ができる。

【0080】

マイクロ波としては、日本における指定周波数帯である、 $2450 \pm 50 \text{ MHz}$ 、 $5800 \pm 75 \text{ MHz}$ 、 $24125 \pm 125 \text{ MHz}$ が挙げられ、好ましくは $2450 \pm 50 \text{ MHz}$ が挙げられる。40

【0081】

マイクロ波発生装置は、商業用に利用されている周波数を発生させるものを使用でき、シングルモード、マルチモード、マグネットロン型、キャビティ型等の制約はない。例えば、発振周波数 $2450 \pm 30 \text{ MHz}$ 、出力電力 760 W のマイクロ波反応装置μリアクター（四国計測工業（株）社製）を用いることができる。

【0082】

反応性化合物(A)を合成する際にマイクロ波加熱を用いる場合、マイクロ波エネルギーを吸収しない、または吸収しにくい非極性溶剤を添加しても良い。

【0083】

ここで、マイクロ波エネルギーを吸収しない、または吸収しにくい溶剤としては、非特50

許文献 (B. L. Hayes, *Microwave Synthesis: Chemistry at the Speed of Light*, CEM Publishing, Matthews NC, 2002.) より、マイクロ波周波数、2450 MHz、25 における各種溶剤の誘電損失 ($\tan \delta$) の値から、各種溶剤に対するマイクロ波のエネルギーを吸収しやすさが規定されている。

【0084】

その中において、一般的に $\tan \delta$ が 0.1 以下の溶剤がマイクロ波を吸収しない、または吸収しにくい溶剤として、以下の非特許文献 (C. Oliver Kappe, Controlled Microwave Heating in Modern organic Synthesis) で記述されおり、具体的にはクロロベンゼン、クロロホルム、アセトニトリル、酢酸エチル、アセトン、テトラヒドロフラン、ジクロロメタン、トルエン、キシレン、ヘキサン、シクロヘキサン等が挙げられる。
10

【0085】

これら溶剤が好ましい理由としては、マイクロ波エネルギーを吸収しない、または、吸収しにくい非極性溶剤を用いることによって、反応基質であるアルコールやカルボン酸のマイクロ波の吸収を阻害することがなく、効率的な反応となることが挙げられる。その上、エステル縮合反応では、この反応で生成される水と共に沸混合物を形成する溶剤が使用され、水を共沸させて脱水を促進する有機溶剤が使用されることが望ましい。

【0086】

溶剤として好ましくは、溶剤の沸点が 80 ~ 120 の溶剤である。具体的にはベンゼン、トルエン、シクロヘキサンが挙げられ、さらに好ましくは、トルエン、シクロヘキサンである。
20

【0087】

本発明の重合性組成物には、重合反応による硬化性を向上させるためにラジカル重合性化合物 (B) を使用することができる。本発明におけるラジカル重合性化合物 (B) とは、分子中にラジカル重合可能な骨格を少なくとも一つ以上を有する化合物であって、反応性化合物 (A) 以外のものを意味する。反応性化合物 (A) を合成した際に生じる、一級アルコールを有する副生成物も、本発明におけるラジカル重合性化合物 (B) に含まれる。また、これらは、いずれも常温、常圧で液体ないし固体のモノマー、オリゴマーないしポリマーの化学形態を持つものである。
30

【0088】

このようなラジカル重合性化合物 (B) の例としては、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸等の不飽和カルボン酸およびそれらの塩、エステル、酸アミドや酸無水物が挙げられ、さらには、ウレタンアクリレート、アクリロニトリル、スチレン誘導体、種々の不飽和ポリエステル、不飽和ポリエーテル、不飽和ポリアミド、不飽和ポリウレタン等のアクリレート類、メタクリレート類、アリレート類、酸アミド類、スチレン類、他のビニル化合物類、ラジカル重合性環状化合物類、オリゴマー類、プレポリマー類、および反応性化合物 (A) を合成した際に生じる一級アルコールを有する副生成物副生成物類等があげられるが、本発明はこれらに限定されるものではない。以下に、本発明におけるラジカル重合性化合物の具体例を挙げる。
40

【0089】

ラジカル重合性化合物 (B) のうち、アクリレート類としては、以下に示す様な化合物が例示できる。

【0090】

単官能アルキルアクリレート類の例：

メチルアクリレート、エチルアクリレート、プロピルアクリレート、イソプロピルアクリレート、ブチルアクリレート、イソアミルアクリレート、ヘキシルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、オクチルアクリレート、デシルアクリレート、ラウリルアクリレート、ステアリルアクリレート、イソボルニルアクリレート、シクロヘキシリアクリレート、ジシクロペンテニルアクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチルアクリレ
50

ート、ベンジルアクリレート。

【0091】

単官能含ヒドロキシアクリレート類の例：

2 - ヒドロキシエチルアクリレート、2 - ヒドロキシプロピルアクリレート、2 - ヒドロキシ - 3 - クロロプロピルアクリレート、2 - ヒドロキシ - 3 - フェノキシプロピルアクリレート、2 - ヒドロキシ - 3 - アリルオキシプロピルアクリレート、アクリル酸 - 2 - ヒドロキシ - 3 - アリルオキシプロピル、2 - アクリロイルオキシエチル - 2 - ヒドロキシプロピルフタレート。

【0092】

単官能含ハロゲンアクリレート類の例：

2 , 2 , 2 - トリフルオロエチルアクリレート、2 , 2 , 3 , 3 - テトラフルオロプロピルアクリレート、1 H - ヘキサフルオロイソプロピルアクリレート、1 H , 1 H , 5 H - オクタフルオロベンチルアクリレート、1 H , 1 H , 2 H , 2 H - ヘプタデカフルオロデシルアクリレート、2 , 6 - ジブロモ - 4 - ブチルフェニルアクリレート、2 , 4 , 6 - トリブロモフェノキシエチルアクリレート、2 , 4 , 6 - トリブロモフェノール 3 EO 付加アクリレート。

【0093】

単官能含エーテル基アクリレート類の例：

2 - メトキシエチルアクリレート、1 , 3 - ブチレングリコールメチルエーテルアクリレート、ブトキシエチルアクリレート、メトキシトリエチレングリコールアクリレート、メトキシポリエチレングリコール # 400 アクリレート、メトキシジプロピレングリコールアクリレート、メトキシトリプロピレングリコールアクリレート、メトキシポリプロピレングリコールアクリレート、エトキシジエチレングリコールアクリレート、エチルカルビトールアクリレート、2 - エチルヘキシルカルビトールアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、フェノキシエチルアクリレート、フェノキシジエチレングリコールアクリレート、フェノキシポリエチレングリコールアクリレート、クレジルポリエチレングリコールアクリレート、アクリル酸 - 2 - (ビニロキシエトキシ)エチル、p - ノニルフェノキシエチルアクリレート、p - ノニルフェノキシポリエチレングリコールアクリレート、グリシジルアクリレート。

【0094】

単官能含カルボキシルアクリレート類の例：

- カルボキシエチルアクリレート、コハク酸モノアクリロイルオキシエチルエステル、- カルボキシポリカプロラクトンモノアクリレート、2 - アクリロイルオキシエチルハイドロゲンフタレート、2 - アクリロイルオキシプロピルハイドロゲンフタレート、2 - アクリロイルオキシプロピルヘキサヒドロハイドロゲンフタレート、2 - アクリロイルオキシプロピルテトラヒドロハイドロゲンフタレート。

【0095】

その他の単官能アクリレート類の例：

N , N - ジメチルアミノエチルアクリレート、N , N - ジメチルアミノプロピルアクリレート、モルホリノエチルアクリレート、トリメチルシロキシエチルアクリレート、ジフェニル - 2 - アクリロイルオキシエチルホスフェート、2 - アクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート、カブロラクトン変性 - 2 - アクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート、2 - ヒドロキシ - 1 - アクリロキシ - 3 - メタクリロキシプロパン。

【0096】

二官能アクリレート類の例：

1 , 4 - ブタンジオールジアクリレート、1 , 6 - ヘキサンジオールジアクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコール # 200 ジアクリレート、ポリエチレングリコール # 300 ジアクリレート、ポリエチレングリコール # 400 ジアクリレート、ポリエチレングリコール # 600 ジア

10

20

30

40

50

クリレート、ジプロピレングリコールジアクリレート、トリプロピレングリコールジアクリレート、テトラプロピレングリコールジアクリレート、ポリプロピレングリコール#400ジアクリレート、ポリプロピレングリコール#700ジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコールPO変性ジアクリレート、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコールエステルジアクリレート、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコールエステルのカプロラクトン付加物ジアクリレート、1,6-ヘキサンジオールビス(2-ヒドロキシ-3-アクリロイルオキシプロピル)エーテル、ビス(4-アクリロキシポリエトキシフェニル)プロパン、1,9-ノナンジオールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレートモノヌテアレート、ペンタエリスリトールジアクリレートモノベンゾエート、ビスフェノールAジアクリレート、EO変性ビスフェノールAジアクリレート、PO変性ビスフェノールAジアクリレート、水素化ビスフェノールAジアクリレート、EO変性水素化ビスフェノールAジアクリレート、PO変性水素化ビスフェノールAジアクリレート、ビスフェノールFジアクリレート、EO変性ビスフェノールFジアクリレート、PO変性ビスフェノールFジアクリレート、EO変性テトラプロモビスフェノールAジアクリレート、トリシクロデカンジメチロールジアクリレート、イソシアヌル酸EO変性ジアクリレート、2-ヒドロキシ-1,3-ジアクリロキシプロパン。

【0097】

ビニルエーテル基含有アクリル酸エステル類の例：

アクリル酸-2-ビニロキシエチル、アクリル酸-3-ビニロキシプロピル、アクリル酸-1-メチル-2-ビニロキシエチル、アクリル酸-2-ビニロキシプロピル、アクリル酸-4-ビニロキシブチル、アクリル酸-1-メチル-3-ビニロキシプロピル、アクリル酸-1-ビニロキシメチルプロピル、アクリル酸-2-メチル-3-ビニロキシプロピル、アクリル酸-3-メチル-3-ビニロキシプロピル、アクリル酸-1,1-ジメチル-2-ビニロキシエチル、アクリル酸-3-ビニロキシブチル、アクリル酸-1-メチル-2-ビニロキシプロピル、アクリル酸-2-ビニロキシブチル、アクリル酸-4-ビニロキシシクロヘキシリ、アクリル酸-5-ビニロキシペンチル、アクリル酸-6-ビニロキシヘキシリ、アクリル酸-4-ビニロキシメチルシクロヘキシリメチル、アクリル酸-3-ビニロキシメチルシクロヘキシリメチル、アクリル酸-2-ビニロキシメチルシクロヘキシリメチル、アクリル酸-p-ビニロキシメチルフェニルメチル、アクリル酸-m-ビニロキシメチルフェニルメチル、アクリル酸-o-ビニロキシメチルフェニルメチル、アクリル酸-2-(ビニロキシエトキシ)エチル、アクリル酸-2-(ビニロキシイソプロポキシ)エチル、アクリル酸-2-(ビニロキシエトキシ)プロピル、アクリル酸-2-(ビニロキシエトキシ)イソプロピル、アクリル酸-2-(ビニロキシイソプロポキシ)イソプロピル、アクリル酸-2-(ビニロキシエトキシエトキシ)エチル、アクリル酸-2-(ビニロキシイソプロポキシエトキシ)エチル、アクリル酸-2-(ビニロキシイソプロポキシエトキシ)エチル、アクリル酸-2-(ビニロキシイソプロポキシイソプロキシ)エチル、アクリル酸-2-(ビニロキシイソプロポキシエトキシ)エチル、アクリル酸-2-(ビニロキシイソプロポキシイソプロキシ)エチル。

【0098】

三官能アクリレート類の例：

グリセリンPO変性トリアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールプロパンEO変性トリアクリレート、トリメチロールプロパンPO変性トリアクリレート、イソシアヌル酸EO変性トリアクリレート、イソシアヌル酸EO変性カプロラクトン変性トリアクリレート、1,3,5-トリアクリロイルヘキサヒドロ-s-トリアジン、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ジペンタエリスリトールトリアクリレートトリプロピオネート。

【0099】

四官能以上のアクリレート類の例：

ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレートモノプロピオネート、ジペンタエリスリ

トールヘキサアクリレート、テトラメチロールメタンテトラアクリレート、オリゴエステルテトラアクリレート、トリス(アクリロイルオキシ)ホスフェート。

【0100】

ラジカル重合性化合物(B)のうち、メタクリレート類としては、以下に示す様な化合物が例示できる。

【0101】

単官能アルキルメタクリレート類の例：

メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、ブチルメタクリレート、イソアミルメタクリレート、ヘキシリルメタクリレート、2-ヘキシリルメタクリレート、2-エチルヘキシリルメタクリレート、オクチルメタクリレート、デシルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、ステアリルメタクリレート、イソボルニルメタクリレート、シクロヘキシリルメタクリレート、ジシクロペンテニルメタクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチルメタクリレート、ベンジルメタクリレート。

10

【0102】

単官能含ヒドロキシメタクリレート類の例：

2-ヒドロキシエチルメタクリレート、2-ヒドロキシプロピルメタクリレート、2-ヒドロキシ-3-クロロプロピルメタクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピルメタクリレート、2-ヒドロキシ-3-アリルオキシプロピルメタクリレート、2-メタクリロイルオキシエチル-2-ヒドロキシプロピルフタレート。

20

【0103】

単官能含ハロゲンメタクリレート類の例：

2,2,2-トリフルオロエチルメタクリレート、2,2,3,3-テトラフルオロプロピルメタクリレート、1H-ヘキサフルオロイソプロピルメタクリレート、1H,1H,5H-オクタフルオロペンチルメタクリレート、1H,1H,2H,2H-ヘプタデカフルオロデシルメタクリレート、2,6-ジプロモ-4-ブチルフェニルメタクリレート、2,4,6-トリプロモフェノキシエチルメタクリレート、2,4,6-トリプロモフェノール3EO付加メタクリレート。

【0104】

単官能含エーテル基メタクリレート類の例：

30

2-メトキシエチルメタクリレート、1,3-ブチレングリコールメチルエーテルメタクリレート、ブトキシエチルメタクリレート、メトキシトリエチレングリコールメタクリレート、メトキシポリエチレングリコール#400メタクリレート、メトキシジプロピレングリコールメタクリレート、メトキシトリプロピレングリコールメタクリレート、メトキシポリプロピレングリコールメタクリレート、メタクリル酸-2-(ビニロキシエトキシ)エチル、エトキシジエチレングリコールメタクリレート、2-エチルヘキシリカルビトールメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、フェノキシエチルメタクリレート、フェノキシジエチレングリコールメタクリレート、フェノキシポリエチレングリコールメタクリレート、クレジルポリエチレングリコールメタクリレート、p-ノニルフェノキシエチルメタクリレート、p-ノニルフェノキシポリエチレングリコールメタクリレート、グリシジルメタクリレート。

40

【0105】

単官能含カルボキシリルメタクリレート類の例：

-カルボキシエチルメタクリレート、コハク酸モノメタクリロイルオキシエチルエスチル、-カルボキシポリカプロラクトンモノメタクリレート、2-メタクリロイルオキシエチルハイドロゲンフタレート、2-メタクリロイルオキシプロピルハイドロゲンフタレート、2-メタクリロイルオキシプロピルヘキサヒドロハイドロゲンフタレート、2-メタクリロイルオキシプロピルテトラヒドロハイドロゲンフタレート。

【0106】

その他の単官能メタクリレート類の例：

50

ジメチルアミノメチルメタクリレート、N,N-ジメチルアミノエチルメタクリレート、N,N-ジメチルアミノプロピルメタクリレート、モルホリノエチルメタクリレート、トリメチルシロキシエチルメタクリレート、ジフェニル-2-メタクリロイルオキシエチルホスフェート、2-メタクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート、カプロラクトン変性-2-メタクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート等。

【0107】

二官能メタクリレート類の例：

1,4-ブタンジオールジメタクリレート、1,6-ヘキサンジオールジメタクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、テトラエチレングリコールジメタクリレート、10
ポリエチレングリコール#200ジメタクリレート、ポリエチレングリコール#300ジメタクリレート、ポリエチレングリコール#400ジメタクリレート、ポリエチレングリコール#600ジメタクリレート、ジプロピレングリコールジメタクリレート、トリプロピレングリコールジメタクリレート、テトラプロピレングリコールジメタクリレート、ボリプロピレングリコール#400ジメタクリレート、ボリプロピレングリコール#700ジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールPO变性ジメタクリレート、ヒドロキシビバリン酸ネオペンチルグリコールエステルジメタクリレート、ヒドロキシビバリン酸ネオペンチルグリコールエステルのカプロラクトン付加物ジメタクリレート、1,6-ヘキサンジオールビス(2-ヒドロキシ-3-メタクリロイルオキシプロピル)エーテル、1,9-ノナンジオールジメタクリレート、20
ペンタエリスリトールジメタクリレート、ペンタエリスリトールジメタクリレートモノステアレート、ペンタエリスリトールジメタクリレートモノベンゾエート、2,2-ビス(4-メタクリロキシポリエトキシフェニル)プロパン、ビスフェノールAジメタクリレート、EO变性ビスフェノールAジメタクリレート、PO变性ビスフェノールAジメタクリレート、水素化ビスフェノールAジメタクリレート、EO变性水素化ビスフェノールAジメタクリレート、PO变性水素化ビスフェノールAジメタクリレート、ビスフェノールFジメタクリレート、EO变性ビスフェノールFジメタクリレート、PO变性ビスフェノールFジメタクリレート、EO变性テトラプロモビスフェノールAジメタクリレート、トリシクロデカンジメチロールジメタクリレート、イソシアヌル酸EO变性ジメタクリレート、2-ヒドロキシ-1,3-ジメタクリロキシプロパン。30

【0108】

ビニルエーテル基含有メタクリル酸エステル類の例：

メタアクリル酸-2-ビニロキシエチル、メタアクリル酸-3-ビニロキシプロピル、40
メタアクリル酸-1-メチル-2-ビニロキシエチル、メタアクリル酸-2-ビニロキシプロピル、メタアクリル酸-4-ビニロキシブチル、メタアクリル酸-1-メチル-3-ビニロキシプロピル、メタアクリル酸-1-ビニロキシメチルプロピル、メタアクリル酸-2-メチル-3-ビニロキシプロピル、メタアクリル酸-3-メチル-3-ビニロキシプロピル、メタアクリル酸-1,1-ジメチル-2-ビニロキシエチル、メタアクリル酸-3-ビニロキシブチル、メタアクリル酸-1-メチル-2-ビニロキシプロピル、メタアクリル酸-2-ビニロキシブチル、メタアクリル酸-4-ビニロキシシクロヘキシリル、メタアクリル酸-5-ビニロキシペンチル、メタアクリル酸-6-ビニロキシヘキシリル、50
メタアクリル酸-4-ビニロキシメチルシクロヘキシリルメチル、メタアクリル酸-3-ビニロキシメチルシクロヘキシリルメチル、メタアクリル酸-2-ビニロキシメチルシクロヘキシリルメチル、メタアクリル酸-p-ビニロキシメチルフェニルメチル、メタアクリル酸-m-ビニロキシメチルフェニルメチル、メタアクリル酸-o-ビニロキシメチルフェニルメチル、メタアクリル酸-2-(ビニロキシエトキシ)エチル、メタアクリル酸-2-(ビニロキシイソプロポキシ)エチル、メタアクリル酸-2-(ビニロキシエトキシ)ブロピル、メタアクリル酸-2-(ビニロキシエトキシ)イソプロピル、メタアクリル酸-2-(ビニロキシイソプロポキシ)プロピル、メタアクリル酸-2-(ビニロキシイソプロポキシ)イソプロピル、メタアクリル酸-2-(ビニロキシエトキシエトキシ)エチル50

、メタアクリル酸 - 2 - (ビニロキシエトキシイソプロポキシ) エチル、メタアクリル酸 - 2 - (ビニロキシイソプロポキシエトキシ) エチル、メタアクリル酸 - 2 - (ビニロキシイソプロポキシイソプロポキシ) エチル。

【 0109 】

三官能メタクリレート類の例 :

グリセリン P O 变性トリメタクリレート、トリメチロールエタントリメタクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレート、トリメチロールプロパン E O 变性トリメタクリレート、トリメチロールプロパン P O 变性トリメタクリレート、イソシアヌル酸 E O 变性トリメタクリレート、イソシアヌル酸 E O 变性 - カプロラクトン变性トリメタクリレート、1 , 3 , 5 - トリメタクリロイルヘキサヒドロ - s - トリアジン、ペンタエリスリトールトリメタクリレート、ジペンタエリスリトールトリメタクリレートトリプロピオネート。

【 0110 】

四官能以上のメタクリレート類の例 :

ペントエリスリトールテトラメタクリレート、ジペンタエリスリトールペントメタクリレートモノプロピオネート、ジペンタエリスリトールヘキサメタクリレート、テトラメチロールメタンテトラメタクリレート、オリゴエステルテトラメタクリレート、トリス(メタクリロイルオキシ)ホスフェート。

【 0111 】

ラジカル重合性化合物 (B) のうち、アリレートとしては、以下に示す様な化合物が例示できる。

【 0112 】

アリルグリシジルエーテル、ジアリルフタレート、トリアリルトリメリテート、イソシアヌル酸トリアリレート。

【 0113 】

ラジカル重合性化合物 (B) のうち、酸アミド類としては、以下に示す様な化合物が例示できる。

【 0114 】

アクリルアミド、N - メチロールアクリルアミド、ジアセトンアクリルアミド、N , N - ジメチルアクリルアミド、N , N - ジエチルアクリルアミド、N - イソプロピルアクリルアミド、アクリロイルモルホリン、メタクリルアミド、N - メチロールメタクリルアミド、ジアセトンメタクリルアミド、N , N - ジメチルメタクリルアミド、N , N - ジエチルメタクリルアミド、N - イソプロピルメタクリルアミド、メタクリロイルモルホリン。

【 0115 】

ラジカル重合性化合物 (B) のうち、スチレン類としては、以下に示す様な化合物が例示できる。

【 0116 】

スチレン、p - ヒドロキシスチレン、p - クロロスチレン、p - プロモスチレン、p - メチルスチレン、p - メトキシスチレン、p - t - ブトキシスチレン、p - t - ブトキシカルボニルスチレン、p - t - ブトキシカルボニルオキシスチレン、2 , 4 - ジフェニル - 4 - メチル - 1 - ペンテン。

【 0117 】

ラジカル重合性化合物 (B) のうち、他のビニル化合物類としては、以下に示す様な化合物が例示できる。

【 0118 】

酢酸ビニル、モノクロロ酢酸ビニル、安息香酸ビニル、ピバル酸ビニル、酪酸ビニル、ラウリン酸ビニル、アジピン酸ジビニル、メタクリル酸ビニル、クロトン酸ビニル、2 - エチルヘキサン酸ビニル、N - ビニルカルバゾール、N - ビニルピロリドン等。

【 0119 】

上記のラジカル重合性化合物 (B) は、以下に示すメーカーの市販品として、容易に入

10

20

30

40

50

手することができる。例えば、共栄社油脂化学工業(株)社製の「ライトアクリレート」、「ライトエステル」、「エポキシエステル」、「ウレタンアクリレート」および「高機能性オリゴマー」シリーズ、新中村化学(株)社製の「NKエステル」および「NKオリゴ」シリーズ、日立化成工業(株)社製の「ファンクリル」シリーズ、東亞合成化学(株)社製の「アロニックスM」シリーズ、大八化学工業(株)社製の「機能性モノマー」シリーズ、大阪有機化学工業(株)社製の「特殊アクリルモノマー」シリーズ、三菱レイヨン(株)社製の「アクリエステル」および「ダイヤビームオリゴマー」シリーズ、日本化薬(株)社製の「カヤラッド」および「カヤマー」シリーズ、(株)日本触媒社製の「アクリル酸 / メタクリル酸エステルモノマー」シリーズ、日本合成化学工業(株)社製の「N I C H I G O - U V 紫光ウレタンアクリレートオリゴマー」シリーズ、信越酢酸ビニル(株)社製の「カルボン酸ビニルエステルモノマー」シリーズ、(株)興人社製の「機能性モノマー」シリーズ等が挙げられる。
10

【0120】

また以下に示す、ビニルシクロプロパン類やビニルオキシラン類の三員環化合物類、及び環状ケテンアセタール類等のラジカル重合性環状化合物類もラジカル重合性化合物として挙げられる。

【0121】

三員環化合物類としては、例えば、ジャーナル・オブ・ポリマー・サイエンス・ポリマー・ケミストリー・エディション(J. Polym. Sci. Polym. Chem. Ed.)、第17巻、3169頁(1979年)記載のビニルシクロプロパン類、マクロモレキュラー・ケミー・ラピッド・コミュニケーション(Makromol. Chem. Rapid Commun.)、第5巻、63頁(1984年)記載の1-フェニル-2-ビニルシクロプロパン類、ジャーナル・オブ・ポリマー・サイエンス・ポリマー・ケミストリー・エディション(J. Polym. Sci. Polym. Chem. Ed.)、第23巻、1931頁(1985年)およびジャーナル・オブ・ポリマー・サイエンス・ポリマー・レター・エディション(J. Polym. Sci. Polym. Lett. Ed.)、第21巻、4331頁(1983年)記載の2-フェニル-3-ビニルオキシラン類、日本化学会第50春期年会講演予稿集、1564頁(1985年)記載の2,3-ジビニルオキシラン類。
20

【0122】

環状ケテンアセタール類としては、例えば、ジャーナル・オブ・ポリマー・サイエンス・ポリマー・ケミストリー・エディション(J. Polym. Sci. Polym. Chem. Ed.)、第20巻、3021頁(1982年)およびジャーナル・オブ・ポリマー・サイエンス・ポリマー・レター・エディション(J. Polym. Sci. Polym. Lett. Ed.)、第21巻、373頁(1983年)記載の2-メチレン-1,3-ジオキセパン、ポリマー・プレプレプリント(Polym. Preprints)、第34巻、152頁(1985年)記載のジオキソラン類、ジャーナル・オブ・ポリマー・サイエンス・ポリマー・レター・エディション(J. Polym. Sci. Polym. Lett. Ed.)、第20巻、361頁(1982年)、マクロモレキュラー・ケミー(Makromol. Chem.)、第183巻、1913頁(1982年)およびマクロモレキュラー・ケミー(Makromol. Chem.)、第186巻、1543頁(1985年)記載の2-メチレン-4-フェニル-1,3-ジオキセパン、マクロモレキュルズ(Macromolecules)、第15巻、1711頁(1982年)記載の4,7-ジメチル-2-メチレン-1,3-ジオキセパン、ポリマー・プレプレプリント(Polym. Preprints)、第34巻、154頁(1985年)記載の5,6-ベンゾ-2-メチレン-1,3-ジオセパン。
30
40

【0123】

さらに、ラジカル重合性化合物(B)は、以下に示す文献に記載のものも挙げることができる。例えば、山下晋三ら編、「架橋剤ハンドブック」、(1981年、大成社)や加藤清視編、「UV・EB硬化ハンドブック(原料編)」、(1985年、高分子刊行会)、ラドテック研究会編、赤松清編、「新・感光性樹脂の実際技術」、(1987年、シーエムシー)、遠藤剛編、「熱硬化性高分子の精密化」、(1986年、シーエムシー)、滝山榮一郎著、「ポリエステル樹脂ハンドブック」、(1988年、日刊工業新聞社)、ラドテック研究会編、「UV・EB硬化技術の応用と市場」、(2002年、シーエムシー)が挙げら
50

れる。

【0124】

ラジカル重合性化合物（B）のうち、反応性化合物（A）を合成した際に生じる一級アルコールを持つ副生成物類としては、以下に示す様な化合物が例示できる。

【0125】

アクリル酸1-ヒドロキシメチル-(2-ビニロキシエトキシ)エチル、メタクリル酸1-ヒドロキシメチル-(2-ヒドロキシエトキシ)エチル、アクリル酸1-ヒドロキシメチル-(4-ビニロキシブトキシ)エチル、メタクリル酸1-ヒドロキシメチル-(4-ヒドロキシブトキシ)エチル、アクリル酸1-ヒドロキシメチル-(8-ビニロキシオクトキシ)エチル、メタクリル酸1-ヒドロキシメチル-(8-ヒドロキシオクトキシ)エチル等。
10

【0126】

本発明のラジカル重合性化合物（B）は、ただ一種のみ用いても、所望とする特性を向上するために任意の比率で二種以上混合したもの用いても構わない。

【0127】

本発明の重合性組成物には、上記モノマー以外にオリゴマー類、プレポリマー類と呼ばれるものを使用できる。具体的には、ダイセルUCB社製「Ebecryl 230、244、245、270、280/15IB、284、285、4830、4835、4858、4883、8402、8803、8800、254、264、265、294/35HD、1259、1264、4866、9260、8210、1290.1290K、5129、2000、2001、2002、2100、KRM7222、KRM7735、4842、210、215、4827、4849、6700、6700-20T、204、205、6602、220、4450、770、IRR567、81、84、83、80、657、800、805、808、810、812、1657、1810、IRR302、450、670、830、835、870、1830、1870、2870、IRR267、813、IRR483、811、436、438、446、505、524、525、554W、584、586、745、767、1701、1755、740/40TP、600、601、604、605、607、608、609、600/25TO、616、645、648、860、1606、1608、1629、1940、2958、2959、3200、3201、3404、3411、3412、3415、3500、3502、3600、3603、3604、3605、3608、3700、3700-20H、3700-20T、3700-25R、3701、3701-20T、3703、3702、RDX63182、6040、IRR419」、サートマー社製「CN104、CN120、CN124、CN136、CN151、CN2270、CN2271E、CN435、CN454、CN970、CN971、CN972、CN9782、CN981、CN9893、CN991」、BASF社製「Laromer EA81、LR8713、LR8765、LR8986、PE56F、PE44F、LR8800、PE46T、LR8907、PO43F、PO77F、PE55F、LR8967、LR8981、LR8982、LR8992、LR9004、LR8956、LR8985、LR8987、UP35D、UA19T、LR9005、PO83F、PO33F、PO84F、PO94F、LR8863、LR8869、LR8889、LR8997、LR8996、LR9013、LR9019、PO9026V、PE9027V」、コグニス社製「フォトマー3005、3015、3016、3072、3982、3215、5010、5429、5430、5432、5662、5806、5930、6008、6010、6019、6184、6210、6217、6230、6891、6892、6893-20R、6363、6572、3660」、根上工業社製「アートレジンUN-9000HP、9000PEP、9200A、7600、5200、1003、1255、3320HA、3320HB、3320HC、3320HS、901T、1200TPK、6060PTM、6060P」、日本合成化学社製「紫光UV-6630B、7000B、7510B、7461TE、3000B、3200B、3210EA、3310B
50

、3500BA、3520TL、3700B、6100B、6640B、1400B、1700B、6300B、7550B、7605B、7610B、7620EA、7630B、7640B、2000B、2010B、2250EA、2750B」、日本化薬社製「カヤラッドR-280、R-146、R131、R-205、EX2320、R190、R130、R-300、C-0011、TCR-1234、ZFR-1122、UX-2201、UX-2301、UX3204、UX-3301、UX-4101、UX-6101、UX-7101、MAX-5101、MAX-5100、MAX-3510、UX-4101」等が挙げられる。

【0128】

本発明におけるラジカル重合開始剤(C)について説明する。ラジカル重合開始剤(C)とは、紫外線等の活性エネルギー線照射により、活性種であるラジカルを発生する化合物であり、発生したラジカルは、反応性化合物(A)に対して速やかにラジカル重合反応を開始させ、硬化することができる。

【0129】

ラジカル重合開始剤(C)としては、従来公知の重合開始剤を用いることが可能である。具体的には、例えば、ジエトキシアセトフェノン、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン、ベンジルメチルケタール、4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル-(2-ヒドロキシ-2-プロピル)ケトン、1-ヒドロキシシクロヘキシリフェニルケトン、2-メチル-1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルホリノプロパン-1-オン、2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルホリノフェニル)ブタン、オリゴ[2-ヒドロキシ-2-メチル-1-[4-(1-メチルビニル)フェニル]プロパン]、2-ヒドロキシ-1-[4-[4-(2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオニル)ベンジル]フェニル]-2-メチルプロパン-1-オン等のアセトフェノン類；ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソブロピルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル等のベンゾイン類；2,4,6-トリメチルベンゾイル-ジフェニル-ホスフィンオキサイド、ビス(2,4,6-トリメチルベンゾイル)-フェニルホスフィンオキサイド等のホスフィン類；その他フェニルグリオキシリックメチルエステル等が挙げられる。

【0130】

より具体的には、イルガキュア-651、イルガキュア-184、ダロキュア-1173、イルガキュア-500、イルガキュア-1000、イルガキュア-2959、イルガキュア-907、イルガキュア-379、イルガキュア-1700、イルガキュア-149、イルガキュア-1800、イルガキュア-1850、イルガキュア-819、イルガキュア-784、イルガキュア-261、イルガキュア-OXE-01(CGI124)、CGI242(BASF社製)、アデカオプトマーN1414、アデカオプトマーN1717、Esacure1001M(Lamberti社製)、特公昭59-1281号公報、特公昭61-9621号公報ならびに特開昭60-60104号公報記載のトリアジン誘導体、特開昭59-1504号公報ならびに特開昭61-243807号公報記載の有機過酸化物、特公昭43-23684号公報、特公昭44-6413号公報、特公昭47-1604号公報ならびにU.S.P第3567453号明細書記載のジアゾニウム化合物公報、U.S.P第2848328号明細書、U.S.P第2852379号明細書ならびにU.S.P第2940853号明細書記載の有機アジド化合物、特公昭36-22062号公報、特公昭37-13109号公報、特公昭38-18015号公報ならびに特公昭45-9610号公報記載のオルト-キノンジアジド類、特公昭55-39162号公報、特開昭59-140203号公報ならびに「マクロモレキュレス(MACROMOLECULES)」、第10卷、第1307頁(1977年)記載のヨードニウム化合物をはじめとする各種オニウム化合物、特開昭59-142205号公報記載のアゾ化合物、特開平1-54440号公報、ヨーロッパ特許第109851号明細書、ヨーロッパ特許第126712号明細書、「ジャーナル・オブ・イメージング・サイエンス(J.IMAG.SCI.)」、第30卷、第174頁(1986年)記載の金属アレン錯体、特開昭61-151197号公報記載のチタノセン

10

20

30

40

50

類、「コーディネーション・ケミストリー・レビュー(COORDINATION CHEMISTRY REVIEW)」、第84巻、第85～第277頁(1988年)ならびに特開平2-182701号公報記載のルテニウム等の遷移金属を含有する遷移金属錯体、特開平3-209477号公報記載のアルミニナート錯体、特開平2-157760号公報記載のホウ酸塩化合物、特開昭55-127550号公報ならびに特開昭60-202437号公報記載の2,4,5-トリアリールイミダゾール二量体、四臭化炭素や特開昭59-107344号公報記載の有機ハロゲン化合物、特開平5-255347号公報記載のスルホニウム錯体またはオキソスルホニウム錯体、特開昭54-99185号公報、特開昭63-264560号公報ならびに特開平10-29977号記載のアミノケトン化合物、特開2001-264530号公報、特開2001-261761号公報、特開2000-80068号公報、特開2001-233842号公報、特表2004-534797号公報、特開2006-342166、特開2008-094770、特開2009-40762、特開2010-15025、特開2010-189279、特開2010-189280公報、特表2010-526846、特表2010-527338、特表2010-527339、U.S.P.3558309号明細書(1971年)、U.S.P.4202697号明細書(1980年)ならびに特開昭61-24558号公報記載のオキシムエステル化合物等が挙げられる。
10

【0131】

これらの中でも、アミノケトンに代表されるアセトフェノン類、ホスフィン類、オキシムエステル化合物が好ましく用いられる。

【0132】

これらは単独または複数の組み合わせで使用することが可能であり、硬化物に求める特性に応じて、任意に混合使用が可能であり、これらのラジカル重合開始剤(C)を用いる場合の使用量は、反応性化合物(A)と併用可能なラジカル重合性化合物(B)の総量100重量部に対して0.01から200重量部の範囲で含有され、0.1～100重量部の範囲で含有されるのが好ましい。

【0133】

ラジカル重合開始剤(C)の使用量が0.01重量部未満の場合は、活性エネルギー線照射により発生する活性種であるラジカルの量が十分ではなく、所望の硬化速度を得る事が出来ない。一方、ラジカル重合開始剤(C)の使用量が200重量部を超える場合は、重合性組成物中の低分子成分が多すぎるため、重合反応後の硬化物の特性が不十分になる可能性がある。
30

【0134】

また本発明の重合性組成物には、樹脂を使用することができる。ここで樹脂とは、分子中にラジカル重合可能な骨格を有しない樹脂を意味する。また、これらは、いずれも常温、常圧で液体ないし固体の化学形態を持つものである。

【0135】

分子中にラジカル重合可能な骨格を有しない樹脂としては、例えば、アルキッド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ(メタ)アクリル酸エステル樹脂(ポリアクリル酸エステル樹脂とポリメタクリル酸エステル樹脂を合わせてポリ(メタ)アクリル酸エステル樹脂と称す。以下同様。)、ポリエポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、セルロース誘導体樹脂(例えば、エチルセルロース、酢酸セルロース、ニトロセルロース)、塩化ビニル酢酸ビニル共重合体樹脂、ポリアマイド樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、ジアリルフタレート樹脂、シリコーン樹脂、ブタジエンーアクリルニトリル共重合体樹脂、ポリアミド樹脂、ポリホルムアルデヒド樹脂、ポリカーボネット樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリビニルエーテル樹脂、ポリビニルエステル樹脂、ポリビニルアミド樹脂、ノボラック樹脂、フェノール樹脂、赤松清監修「新・感光性樹脂の実際技術」、(シーエムシー、1987年)や「10188の化学商品」、657～767頁(化学工業日報社、1988年)記載の業界公知の有機高分子重合体樹脂等が挙げられる。これらの樹脂は、その中の1種または2種以上を用いることができる。
40

【0136】

50

20

30

40

50

さらに本発明の重合性組成物は、いわゆるアルカリ現像型のフォトレジスト材料として画像形成用に用いる等の目的のために、上記のポリ(メタ)アクリル酸エステル樹脂のうち、下記に示すカルボキシル基含有樹脂を添加して用いても良い。カルボキシル基含有樹脂はアルカリ水溶液に対する溶解性を有するため、本発明の重合性組成物を用いて作成した膜を部分的に硬化すれば、アルカリ水溶液に対する溶解度の違いから、いわゆるネガ型レジストのパターンを形成することが可能である。ここでカルボキシル基含有樹脂とは、(メタ)アクリル酸エステルと(メタ)アクリル酸との共重合体、(メタ)アクリル酸エステルと(メタ)アクリル酸とこれらと共に重合し得るビニルモノマーとの共重合体樹脂が挙げられる。これらの共重合体樹脂は単独であるいは2種以上混合しても差し支えない。

【0137】

10

ここで、アクリル酸エステルとしては、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸-n-プロピル、アクリル酸イソプロピル、アクリル酸-n-ブチル、アクリル酸-t-ブチル、アクリル酸-2-エチルヘキシル等のアクリル酸の炭素数1~18のアルキルエステル類、アクリル酸ヒドロキシエチル、アクリル酸ヒドロキシプロピル、アクリル酸ヒドロキシブチル等の水酸基含有アクリル酸エステル類、アクリル酸ジメチルアミノエチル、アクリル酸ジエチルアミノエチル等の窒素含有アクリル酸エステル類、アクリル酸グリシジル、アクリル酸テトラヒドロフルフリル、アクリル酸モルホリル、アクリル酸イソボルニル、アクリル酸シクロヘキシル等のその他アクリル酸エステル類を挙げができるが、これらに限定されるものではない。

【0138】

20

メタアクリル酸エステルとしては、メタアクリル酸メチル、メタアクリル酸エチル、メタアクリル酸-n-プロピル、メタアクリル酸イソプロピル、メタアクリル酸-n-ブチル、メタアクリル酸-t-ブチル、メタアクリル酸-2-エチルヘキシル等のメタアクリル酸の炭素数1~18のアルキルエステル類、メタアクリル酸ヒドロキシエチル、メタアクリル酸ヒドロキシブチル等の水酸基含有メタアクリル酸エステル類、メタアクリル酸ジメチルアミノエチル、メタアクリル酸ジエチルアミノエチル等の窒素含有メタアクリル酸エステル類、メタアクリル酸グリシジル、メタアクリル酸テトラヒドロフルフリル、メタアクリル酸モルホリル、メタアクリル酸イソボルニル、メタアクリル酸シクロヘキシル等のその他メタアクリル酸エステル類を挙げができるが、これらに限定されるものではない。

【0139】

30

(メタ)アクリル酸エステルと(メタ)アクリル酸とこれらと共に重合し得るビニルモノマーとしては、テトラヒドロフルフリルアクリレート、ジメチルアミノエチルアクリレート、グリシジルアクリレート、2,2,2-トリフルオロエチルアクリレート、2,2,3,3-テトラフルオロプロピルアクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、ジメチルアミノエチルメタクリレート、グリシジルメタクリレート、2,2,2-トリフルオロエチルメタクリレート、アクリルアミド、スチレン等が挙げられる。

【0140】

本発明の重合性組成物は、成膜性を高めるため、上記のラジカル重合可能な骨格を有しない樹脂と混合し、ガラス板やアルミニウム板、その他の金属板、ポリエチレンテレフタレートやポリエチレン等のポリマーフィルムに塗布して使用することが可能である。

40

【0141】

また、本発明の重合性組成物は増感剤を用いなくとも十分な感度を有しているが、さらなる感度向上や、硬化後の膜特性を向上させる目的で、増感剤を併用することが可能である。

【0142】

本発明の重合性組成物と混合して併用可能な増感剤としては、ベンゾフェノン誘導体、カルコン誘導体やジベンザルアセトン等に代表される不飽和ケトン誘導体類、ベンジルやカンファーキノンなどに代表される1,2-ジケトン誘導体類、ベンゾイン誘導体類、フルオレン誘導体類、ナフトキノン誘導体類、アントラキノン誘導体類、キサンテン誘導体

50

類、チオキサンテン誘導体類、キサントン誘導体類、チオキサントン誘導体類、クマリン誘導体類、ケトクマリン誘導体類、シアニン誘導体類、メロシアニン誘導体類、オキソノル誘導体等のポリメチン色素類、アクリジン誘導体類、アジン誘導体類、チアジン誘導体類、オキサジン誘導体類、インドリン誘導体類、アズレン誘導体類、アズレニウム誘導体類、スクアリリウム誘導体類、ポルフィリン誘導体類、テトラフェニルポルフィリン誘導体類、トリアリールメタン誘導体類、テトラベンゾポルフィリン誘導体類、テトラピラジノポルフィラジン誘導体類、フタロシアニン誘導体類、テトラアザポルフィラジン誘導体類、テトラキノキサリロポルフィラジン誘導体類、ナフタロシアニン誘導体類、サブフタロシアニン誘導体類、ピリリウム誘導体類、チオピリリウム誘導体類、テトラフィリン誘導体類、アヌレン誘導体類、スピロピラン誘導体類、スピロオキサジン誘導体類、チオスピロピラン誘導体類、金属アレーン錯体類、有機ルテニウム錯体類などが挙げられ、その他さらに具体例には大河原信ら編、「色素ハンドブック」(1986年、講談社)、大河原信ら編、「機能性色素の化学」(1981年、シーエムシー)、池森忠三朗ら編、「特殊機能材料」(1986年、シーエムシー)に記載の色素および増感剤が挙げられるがこれらに限定されるものではなく、その他、紫外から近赤外域にかけての光に対して吸収を示す色素や増感剤が挙げられ、これらは必要に応じて任意の比率で二種以上用いてもかまわない。
10

【0143】

上記、増感剤の中でチオキサントン誘導体類としては、2,4-ジエチルチオキサントン、2-クロロチオキサントン、2,4-ジクロロチオキサントン、2-イソプロピルチオキサントン、4-イソプロピルチオキサントン、1-クロロ-4-プロポキシチオキサントン等を挙げることができ、ベンゾフェノン類としては、ベンゾフェノン、4-メチルベンゾフェノン、2,4,6-トリメチルベンゾフェノン、4,4'-ジメチルベンゾフェノン、4,4'-ジメトキシベンゾフェノン、4,4'-ビス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノン等を挙げることができ、クマリン類としては、クマリン1、クマリン338、クマリン102等を挙げることができ、ケトクマリン類としては、3,3'-カルボニルビス(7-ジエチルアミノクマリン)等を挙げができるが、これらに限定されるものではない。
20

【0144】

本発明の増感剤の使用量は、ラジカル重合開始剤(C)100重量部に対して、0.01~100重量部の範囲が好ましく、さらに0.1~50重量部の範囲がより好ましい。
30

【0145】

本発明の重合性組成物は、粘度調整をはじめとする塗工適正の向上等を目的として、必要に応じて溶媒を添加して使用することも可能である。本発明の重合性組成物に添加して使用することができる溶媒は特に限定されず、本発明の重合性組成物と均一に混合することができる溶媒であればいかなるものも使用可能である。例えば、アルコール系、ケトン系、エステル系、芳香族系、炭化水素系、ハロゲン化炭化水素系などの公知の溶媒等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0146】

また、本発明の重合性組成物は保存時の重合を防止する目的で重合防止剤を添加することが可能である。
40

【0147】

本発明の重合性組成物に添加可能な重合防止剤の具体例としては、p-メトキシフェノール、ハイドロキノン、アルキル置換ハイドロキノン、カテコール、tert-ブチルカテコール、フェノチアジン等を挙げることができ、これらの重合防止剤は、ラジカル重合性開始剤(C)100重量部に対して0.001から5重量部の範囲で添加されるのが好ましい。

【0148】

また、本発明の重合性組成物はさらに重合を促進する目的で、アミンやチオール、ジスルフィドなどに代表される重合促進剤や連鎖移動剤を添加することが可能である。
50

【0149】

本発明の重合性組成物に添加可能な重合促進剤や連鎖移動剤の具体例としては、例えば、4-ジメチルアミノ安息香酸エチル、4-ジメチルアミノアセトフェノン、N-フェニルグリシン、N,N-ジメチルアニリン、N,N-ジエチルアニリン、ブチルアミン、ジブチルアミン、トリブチルアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリイソプロピルアミン、オクチルジメチルアミン、トリエタノールアミン、シクロヘキシルアミン、ジシクロヘキシルアミン、ベンジルジメチルアミン、ピペリジン、ピペラジン、モルホリン、ピリジン、フェニルジエタノールアミン、N,N-ジメチル-p-トルイジン、N,N-ジヒドロキシエチルアニリン、アニリンアクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル等のアミン類、U.S.P第4414312号明細書や特開昭64-13144号公報記載のチオール類、特開平2-291561号公報記載のジスルフィド類、U.S.P第3558322号明細書や特開昭64-17048号公報記載のチオン類、特開平2-291560号公報記載のO-アシルチオヒドロキサメートやN-アルコキシピリジンチオン類が挙げられる。

【0150】

本発明の重合性組成物には、基材への密着性を向上させる目的で、表面調整剤を加えることができる。表面調整剤の具体例としては、ビックケミー社製「BYK-300、302、306、307、310、315、320、322、323、325、330、331、333、337、340、344、370、375、377、350、352、354、355、356、358N、361N、357、390、392、UV3500、UV3510、UV3570」テゴケミー社製「Tegorad-2100, 2200、2250、2500、2700」等が挙げられる。これら表面調整剤は、一種または必要に応じて二種以上用いてよい。

【0151】

本発明における併用してもよい表面調整剤は、重合性組成物中に0~5.0重量%の範囲で用いられる。

【0152】

本発明の重合性組成物はさらに目的に応じて、染料、有機および無機顔料、顔料分散剤、ホスフィン、ホスホネート、ホスファイト等の酸素除去剤や還元剤、カブリ防止剤、退色防止剤、ハレーション防止剤、蛍光増白剤、界面活性剤、着色剤、增量剤、可塑剤、難燃剤、酸化防止剤、色素前駆体、紫外線吸収剤、発砲剤、防カビ剤、帯電防止剤、磁性体、樹脂型分散剤等の分散剤シランカップリング剤や4級アンモニウムクロライド等の貯蔵安定剤、可塑剤、表面張力調整剤、スリッピング剤、アンチブロッキング剤、光安定化剤、レベリング剤、消泡剤、赤外吸収剤、界面活性剤、チキソトロピー剤、抗菌剤、シリカ等の微粒子やその他種々の特性を付与する添加剤、希釈溶剤等と混合して使用しても良い。

【0153】

本発明の重合性組成物は重合反応に際して、熱、または紫外線、可視光線、近赤外線等、電子線等の活性エネルギー線によるエネルギーの付与により重合し、目的とする重合物を得ることが可能であるが、エネルギーの付与をする光源として、250nmから450nmの波長領域に発光の主波長を有する光源による活性エネルギー線の照射が好ましい。250nmから450nmの波長領域に発光の主波長を有する光源の例としては、超高圧水銀ランプ、高圧水銀ランプ、中圧水銀ランプ、水銀キセノンランプ、メタルハライドランプ、ハイパワーメタルハライドランプ、キセノンランプ、パルス発光キセノンランプ、重水素ランプ、蛍光灯、Nd-YAG 3倍波レーザー、He-Cdレーザー、窒素レーザー、Xe-C1エキシマレーザー、Xe-Fエキシマレーザー、半導体励起固体レーザー、365nm、375nm、385nmに発行波長を有するLEDランプ光源などの各種光源が挙げられる。なお本明細書でいう、紫外線や可視光、近赤外線等の活性エネルギー線の定義は久保亮五ら編「岩波理化学辞典第4版」(1987年、岩波)によった。

【0154】

10

20

30

40

50

故に、本発明の重合性組成物は、様々な部材上に印字や塗布することが可能であり、各種インキ、インクジェットインキ、オーバーコートニス、各種刷版材料、フォトレジスト、電子写真、ダイレクト刷版材料、光ファイバー、ホログラム材料等の感光材料やマイクロカプセル等の各種記録媒体、さらには接着剤、粘着剤、粘接着剤、剥離コート剤、封止剤および各種塗料に応用することが可能である。

【0155】

本発明の重合性組成物を印字や塗布する部材は、ガラス、プラスチック、金属および紙からなる群から適宜選択することができる。さらに、複数の部材から構成される複合部材も選択することができる。これらの部材は、板、フィルム、紙のように平坦な形状のものでもよいし、立体的な形状のものでもよい。プラスチック製のフィルムとしては、透明であるものが好ましい。10

【0156】

プラスチックの素材としては、たとえば、ポリエステル系ポリマー、セルロース系ポリマー、ポリカーボネート系ポリマー、ポリアクリル系ポリマー等の透明ポリマーが挙げられる。

ポリエステル系ポリマーとしては、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート等が挙げられる。セルロース系ポリマーとしては、ジアセチルセルロース、トリアセチルセルロース(TAC)等が挙げられる。ポリアクリル系ポリマーとしては、ポリメチルメタクリレート等が挙げられる。

【0157】

プラスチックの素材として、ポリスチレン系ポリマー、ポリオレフィン系ポリマー、ポリ塩化ビニル系ポリマー、およびポリアミド系ポリマー等の透明ポリマーも挙げられる。

ポリスチレン系ポリマーとしては、ポリスチレン、アクリロニトリル・スチレン共重合体ポリマー等が挙げられる。ポリオレフィン系ポリマーとしては、ポリエチレン、ポリプロピレン、環状ないしノルボルネン構造を有するポリオレフィンポリマー、エチレン・ブロピレン共重合体ポリマー等が挙げられる。ポリアミド系ポリマーとしては、ナイロンや芳香族ポリアミドポリマー等が挙げられる。

【0158】

さらに、ポリイミド系ポリマー、ポリスルホン系ポリマー、ポリポリエーテルスルホン系ポリマー、ポリエーテルケトン系ポリマー、ポリフェニルスルフィド系ポリマー、ポリビニルアルコール系ポリマー、ポリ塩化ビニリデン系ポリマー、ポリビニルブチラール系ポリマー、ポリアリレート系ポリマー、ポリオキシメチレン系ポリマー、およびポリエポキシ系ポリマー、ならびに前記ポリマーのブレンド物等の透明ポリマー等も挙げられる。特に複屈折率の少ないものが好適に用いられる。

【0159】

本発明の重合性組成物を用いた活性エネルギー線硬化型インクジェットインキに用いる顔料について説明する。

【0160】

本発明で使用される活性エネルギー線硬化型インクジェットインキに用いられる顔料としては、従来インクジェットインキに使用されている顔料、例えば、カーボンブラック、酸化チタン、炭酸カルシウム等の無彩色の顔料または有彩色の有機顔料が挙げられる。これらはただ一種のみ用いても、または色相および濃度の調整等を目的とする特性を向上するため任意の比率で二種以上混合した系でもかまわない。

【0161】

具体的な有機顔料としては、例えば、トルイジンレッド、トルイジンマルーン、ハンザエロー、ベンジジンエロー、ピラゾロンレッドなどの不溶性アゾ顔料、リトルレッド、ヘリオボルドー、ピグメントスカーレット、パーマネントレッド2Bなどの溶性アゾ顔料、アリザリン、インダントロン、チオインジゴマルーンなどの建染染料からの誘導体、フタロシアニンブルー、フタロシアニングリーンなどのフタロシアニン系有機顔料、キナクリドンレッド、キナクリドンマゼンタなどのキナクリドン系有機顔料、ペリレンレッド、50

ペリレンスカーレットなどのペリレン系有機顔料、イソインドリノンエロー、イソインドリノンオレンジなどのイソインドリノン系有機顔料、ピランスロンレッド、ピランスロンオレンジなどのピランスロン系有機顔料、チオインジゴ系有機顔料、縮合アゾ系有機顔料、ベンズイミダゾロン系有機顔料、キノフタロンエローなどのキノフタロン系有機顔料、イソインドリンエローなどのイソインドリン系有機顔料、その他の顔料として、フラバンスロンエロー、アシルアミドエロー、ニッケルアゾエロー、銅アゾメチンエロー、ペリノンオレンジ、アンスロンオレンジ、ジアンスラキノニルレッド、ジオキサジンバイオレット等の公知公用の各種有機顔料が挙げられる。

【0162】

有機顔料をカラーインデックス(C.I.)ナンバーで例示すると、C.I.ピグメントエロ
-12、13、14、17、20、24、74、83、86 93、109、110、1
17、120、125、128、129、137、138、139、147、148、1
50、151、153、154、155、166、168、180、185、C.I.ピグメ
ントオレンジ16、36、43、51、55、59、61、C.I.ピグメントレッド9、
48、49、52、53、57、97、122、123、149、168、177、18
0、192、202、206、215、216、217、220、223、224、22
6、227、228、238、240、C.I.ピグメントバイオレット19、23、29
、30、37、40、50、C.I.ピグメントブルー15、15:1、15:3、15:
4、15:6、22、60、64、C.I.ピグメントグリーン7、36、C.I.ピグメン
トブラウン23、25、26等が挙げられる。 20

【0163】

カーボンブラックの具体例としては、デグサ社製「Special Black 350
、250、100、550、5、4、4A、6」「Printex U、V、140U、1
40V、95、90、85、80、75、55、45、40、P、60、L6、L、30
0、30、3、35、25、A、G」、キャボット社製「REGAL 400R、660R
、330R、250R」「MOGUL E、L」、三菱化学社製「MA7、8、11、7
7、100、100R、100S、220、230」「#2700、#2650、#26
00、#200、#2350、#2300、#2200、#1000、#990、#98
0、#970、#960、#950、#900、#850、#750、#650、#52
、#50、#47、#45、#45L、#44、#40、#33、#332、#30、#
25、#20、#10、#5、CF9、#95、#260」等のカーボン系無機顔料が挙
げられる。 30

【0164】

酸化チタンの具体例としては、石原産業社製「タイペークCR-50、50-2、57
、80、90、93、95、953、97、60、60-2、63、67、58、58-
2、85」「タイペークR-820，830、930、550、630、680、670
、580、780、780-2、850、855」「タイペークA-100、220」「
タイペークW-10」「タイペークPF-740、744」「TTTO-55(A)、55
(B)、55(C)、55(D)、55(S)、55(N)、51(A)、51(C)」「
TTTO-S-1、2」「TTTO-M-1、2」、ティカ社製「チタニックスJR-30
1、403、405、600A、605、600E、603、805、806、701、
800、808」「チタニックスJA-1、C、3、4、5」、デュポン社製「タイピュ
アR-900、902、960、706、931」等の酸化チタン系無機顔料が挙げられ
る。 40

【0165】

上記顔料の中で、キナクリドン系有機顔料、フタロシアニン系有機顔料、ベンズイミダ
ゾロン系有機顔料、イソインドリノン系有機顔料、縮合アゾ系有機顔料、キノフタロン系
有機顔料、イソインドリン系有機顔料等は耐光性が優れているため好ましい。有機顔料は
、レーザー散乱による測定値で平均粒径10~150nmの微細顔料であることが好まし
い。顔料の平均粒径が10nm未満の場合は、粒径が小さくなることによる耐光性の低下 50

が生じ、150 nmを越える場合は、分散の安定維持が困難になり、顔料の沈澱が生じやすくなる。

【0166】

有機顔料の微細化は下記の方法で行うことができる。すなわち、有機顔料、有機顔料の3重量倍以上の水溶性の無機塩および水溶性の溶剤の少なくとも3つの成分からなる混合物を粘土状の混合物とし、ニーダー等で強く練りこんで微細化したのち水中に投入し、ハイスピードミキサー等で攪拌してスラリー状とする。次いで、スラリーの濾過と水洗を繰り返して、水溶性の無機塩および水溶性の溶剤を除去する。微細化工程において、樹脂、顔料分散剤等を添加してもよい。

【0167】

水溶性の無機塩としては、塩化ナトリウム、塩化カリウム等が挙げられる。これらの無機塩は、有機顔料の3重量倍以上、好ましくは20重量倍以下の範囲で用いる。無機塩の量が3重量倍よりも少ないと、所望の大きさの処理顔料が得られない。また、20重量倍よりも多いと、後の工程における洗浄処理が多大であり、有機顔料の実質的な処理量が少なくなる。

【0168】

水溶性の溶剤は、有機顔料と破碎助剤として用いられる水溶性の無機塩との適度な粘土状態をつくり、充分な破碎を効率よく行うために用いられ、水に溶解する溶剤であれば特に限定されないが、混練時に温度が上昇して溶剤が蒸発しやすい状態になるため、安全性の点から沸点120～250の高沸点の溶剤が好ましい。水溶性溶剤としては、2-(メトキシメトキシ)エタノール、2-ブトキシエタノール、2-(イソペンチルオキシ)エタノール、2-(ヘキシリオキシ)エタノール、ジエチレングリコール、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、トリエチレングリコール、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、液体ポリエチレングリコール、1-メトキシ-2-プロパノール、1-エトキシ-2-プロパノール、ジプロピレングリコール、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、低分子量ポリプロピレングリコール等が挙げられる。

【0169】

本発明において顔料は、十分な濃度および十分な耐光性を得るために活性エネルギー線硬化型インクジェットインキ中に1～30重量%の範囲で用いられる。

【0170】

本発明では、顔料の分散性およびインキの保存安定性を向上させるために顔料分散剤を添加するのが好ましい。顔料分散剤としては、水酸基含有カルボン酸エステル、長鎖ポリアミノアマイドと高分子量酸エステルの塩、高分子量ポリカルボン酸の塩、長鎖ポリアミノアマイドと極性酸エステルの塩、高分子量不飽和酸エステル、高分子共重合物、変性ポリウレタン、変性ポリアクリレート、ポリエーテルエステル型アニオン系活性剤、ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物塩、芳香族スルホン酸ホルマリン縮合物塩、ポリオキシエチレンアルキルリン酸エステル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ステアリルアミニアセテート等を用いることができる。

【0171】

顔料分散剤の具体例としては、BYK Chemie社製「Anti-Terra-U(ポリアミノアマイド磷酸塩)」、「Anti-Terra-203/204(高分子量ポリカルボン酸塩)」、「Disperbyk-101(ポリアミノアマイド磷酸塩と酸エステル)」、107(水酸基含有カルボン酸エステル)、110、111(酸基を含む共重合物)、130(ポリアマイド)、161、162、163、164、165、166、170(高分子共重合物)」、「400」、「Bykumen」(高分子量不飽和酸エステル)、「BYK-P104、P105(高分子量不飽和酸ポリカルボン酸)」、「P104S、240S(高分子量不飽和酸ポリカルボン酸とシリコン系)」、「Lactimon(長鎖アミンと不飽和酸ポリカルボン酸とシリコン)」が挙げられる。

10

20

30

40

50

【 0 1 7 2 】

また、E f k a C H E M I C A L S 社製「エフカ44、46、47、48、49、54、63、64、65、66、71、701、764、766」、「エフカポリマー100(変性ポリアクリレート)、150(脂肪族系変性ポリマー)、400、401、402、403、450、451、452、453(変性ポリアクリレート)、745(銅フタロシアニン系)」、共栄社化学社製「フローレン TG-710(ウレタンオリゴマー)、「フローノン SH-290、SP-1000」、「ポリフロー No. 50E、No. 300(アクリル系共重合物)」、楠本化成社製「ディスパロン KS-860、873 SN、874(高分子分散剤)、#2150(脂肪族多価カルボン酸)、#7004(ポリエーテルエステル型)」が挙げられる。

10

【 0 1 7 3 】

さらに、花王社製「デモールRN、N（ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物ナトリウム塩）、MS、C、SN-B（芳香族スルホン酸ホルマリン縮合物ナトリウム塩）、EP」、「ホモゲノールL-18（ポリカルボン酸型高分子）、「エマルゲン920、930、931、935、950、985（ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル）、「アセタミン24（ココナツアミンアセテート）、86（ステアリルアミンアセテート）」、ループリゾール社製「ソルスパース5000（フタロシアニンアンモニウム塩系）、13940（ポリエステルアミン系）、17000（脂肪酸アミン系）、24000GR、32000、33000、39000、41000、53000」、日光ケミカル社製「ニッコールT106（ポリオキシエチレンソルビタンモノオレート）、MYS-I EX（ポリオキシエチレンモノステアレート）、Hexagline 4-0（ヘキサグリセリルテトラオレート）」、味の素ファインテクノ社製「アジスパーPB821、822、824」等が挙げられる。

20

【 0 1 7 4 】

本発明の重合性組成物には、基材への密着性を向上させる目的で、表面調整剤を加えることができる。表面調整剤の具体例としては、ビックケミー社製「BYK-300、302、306、307、310、315、320、322、323、325、330、331、333、337、340、344、370、375、377、350、352、354、355、356、358N、361N、357、390、392、UV3500、UV3510、UV3570」テゴケミー社製「Tegorad-2100, 2200、2250、2500、2700」等が挙げられる。これら表面調整剤は、一種または必要に応じて二種以上用いてもよい。

30

【 0 1 7 5 】

本発明における併用してもよい表面調整剤は、重合性組成物中に0～5.0重量%の範囲で用いられる。

【 0 1 7 6 】

本発明の重合性組成物はさらに目的に応じて、染料、有機および無機顔料、顔料分散剤、ホスフィン、ホスホネート、ホスファイト等の酸素除去剤や還元剤、カブリ防止剤、退色防止剤、ハレーション防止剤、蛍光増白剤、界面活性剤、着色剤、增量剤、可塑剤、難燃剤、酸化防止剤、色素前駆体、紫外線吸収剤、発砲剤、防カビ剤、帯電防止剤、磁性体、樹脂型分散剤等の分散剤シランカップリング剤や4級アンモニウムクロライド等の貯蔵安定剤、可塑剤、表面張力調整剤、スリッピング剤、アンチブロッキング剤、光安定化剤、レベリング剤、消泡剤、赤外吸収剤、界面活性剤、チキソトロピー剤、抗菌剤、シリカ等の微粒子やその他種々の特性を付与する添加剤、希釈溶剤等と混合して使用しても良い。

40

【 0 1 7 7 】

本発明の重合性組成物は重合反応に際して、熱、または紫外線、可視光線、近赤外線等、電子線等の活性エネルギー線によるエネルギーの付与により重合し、目的とする重合物を得ることが可能であるが、エネルギーの付与をする光源として、250 nmから450 nmの波長領域に発光の主波長を有する光源による活性エネルギー線の照射が好ましい。

50

250 nmから450 nmの波長領域に発光の主波長を有する光源の例としては、超高圧水銀ランプ、高圧水銀ランプ、中圧水銀ランプ、水銀キセノンランプ、メタルハライドランプ、ハイパワーメタルハライドランプ、キセノンランプ、パルス発光キセノンランプ、重水素ランプ、蛍光灯、Nd-YAG 3倍波レーザー、He-Cd レーザー、窒素レーザー、Xe-C1 エキシマレーザー、Xe-F エキシマレーザー、半導体励起固体レーザー、365 nm、375 nm、385 nmに発行波長を有するLEDランプ光源などの各種光源が挙げられる。なお本明細書でいう、紫外線や可視光、近赤外線等の活性エネルギー線の定義は久保亮五ら編「岩波理化学辞典第4版」(1987年、岩波)によった。

【0178】

故に、本発明の重合性組成物は、様々な部材上に印字や塗布することが可能であり、各種インキ、インクジェットインキ、オーバーコートニス、各種刷版材料、フォトレジスト、電子写真、ダイレクト刷版材料、光ファイバー、ホログラム材料等の感光材料やマイクロカプセル等の各種記録媒体、さらには接着剤、粘着剤、粘接着剤、剥離コート剤、封止剤および各種塗料に応用することが可能である。10

【0179】

本発明の重合性組成物を印字や塗布する部材は、ガラス、プラスチック、金属および紙からなる群から適宜選択することができる。さらに、複数の部材から構成される複合部材も選択することができる。これらの部材は、板、フィルム、紙のように平坦な形状のものでもよいし、立体的な形状のものでもよい。プラスチック製のフィルムとしては、透明であるものが好ましい。20

【0180】

プラスチックの素材としては、たとえば、ポリエステル系ポリマー、セルロース系ポリマー、ポリカーボネート系ポリマー、ポリアクリル系ポリマー等の透明ポリマーが挙げられる。

ポリエステル系ポリマーとしては、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート等が挙げられる。セルロース系ポリマーとしては、ジアセチルセルロース、トリアセチルセルロース(TAC)等が挙げられる。ポリアクリル系ポリマーとしては、ポリメチルメタクリレート等が挙げられる。

【0181】

プラスチックの素材として、ポリスチレン系ポリマー、ポリオレフィン系ポリマー、ポリ塩化ビニル系ポリマー、およびポリアミド系ポリマー等の透明ポリマーも挙げられる。30

ポリスチレン系ポリマーとしては、ポリスチレン、アクリロニトリル・ステレン共重合体ポリマー等が挙げられる。ポリオレフィン系ポリマーとしては、ポリエチレン、ポリブロピレン、環状ないしノルボルネン構造を有するポリオレフィンポリマー、エチレン・ブロピレン共重合体ポリマー等が挙げられる。ポリアミド系ポリマーとしては、ナイロンや芳香族ポリアミドポリマー等が挙げられる。

【0182】

さらに、ポリイミド系ポリマー、ポリスルホン系ポリマー、ポリポリエーテルスルホン系ポリマー、ポリエーテルケトン系ポリマー、ポリフェニルスルフィド系ポリマー、ポリビニルアルコール系ポリマー、ポリ塩化ビニリデン系ポリマー、ポリビニルブチラール系ポリマー、ポリアリレート系ポリマー、ポリオキシメチレン系ポリマー、およびポリエポキシ系ポリマー、ならびに前記ポリマーのブレンド物等の透明ポリマー等も挙げられる。特に複屈折率の少ないものが好適に用いられる。40

【0183】

本発明の重合性組成物を用いた活性エネルギー線硬化型インクジェットインキに用いる顔料について説明する。

【0184】

本発明で使用される活性エネルギー線硬化型インクジェットインキに用いられる顔料としては、従来インクジェットインキに使用されている顔料、例えば、カーボンブラック、酸化チタン、炭酸カルシウム等の無彩色の顔料または有彩色の有機顔料が挙げられる。こ50

これらはただ一種のみ用いても、または色相および濃度の調整等を目的とする特性を向上するため任意の比率で二種以上混合した系でもかまわない。

【0185】

具体的な有機顔料としては、例えば、トルイジンレッド、トルイジンマルーン、ハンザエロー、ベンジジンエロー、ピラゾロンレッドなどの不溶性アゾ顔料、リトールレッド、ヘリオボルドー、ピグメントスカーレット、パーマネントレッド2Bなどの溶性アゾ顔料、アリザリン、インダントロン、チオインジゴマルーンなどの建染染料からの誘導体、フタロシアニンブルー、フタロシアニングリーンなどのフタロシアニン系有機顔料、キナクリドンレッド、キナクリドンマゼンタなどのキナクリドン系有機顔料、ペリレンレッド、ペリレンスカーレットなどのペリレン系有機顔料、イソインドリノンエロー、イソインドリノンオレンジなどのイソインドリノン系有機顔料、ピランスロンレッド、ピランスロンオレンジなどのピランスロン系有機顔料、チオインジゴ系有機顔料、縮合アゾ系有機顔料、ベンズイミダゾロン系有機顔料、キノフタロンエローなどのキノフタロン系有機顔料、イソインドリンエローなどのイソインドリン系有機顔料、その他の顔料として、フラバンスロンエロー、アシルアミドエロー、ニッケルアゾエロー、銅アゾメチンエロー、ペリノンオレンジ、アンスロンオレンジ、ジアンスラキノニルレッド、ジオキサジンバイオレット等の公知公用の各種有機顔料が挙げられる。
10

【0186】

有機顔料をカラーインデックス(C.I.)ナンバーで例示すると、C.I.ピグメントエロー-12、13、14、17、20、24、74、83、86、93、109、110、17、120、125、128、129、137、138、139、147、148、150、151、153、154、155、166、168、180、185、C.I.ピグメントオレンジ16、36、43、51、55、59、61、C.I.ピグメントレッド9、48、49、52、53、57、97、122、123、149、168、177、180、192、202、206、215、216、217、220、223、224、226、227、228、238、240、C.I.ピグメントバイオレット19、23、29、30、37、40、50、C.I.ピグメントブルー15、15:1、15:3、15:4、15:6、22、60、64、C.I.ピグメントグリーン7、36、C.I.ピグメントブラウン23、25、26等が挙げられる。
20

【0187】

カーボンブラックの具体例としては、デグサ社製「S p e c i a l B l a c k 3 5 0 、250、100、550、5、4、4A、6」「P r i n t e x U 、V 、140U、140V、95、90、85、80、75、55、45、40、P、60、L6、L、300、30、3、35、25、A、G」、キャボット社製「R E G A L 4 0 0 R 、660R、330R、250R」「M O G U L E 、L」、三菱化学社製「M A 7 、8 、11 、77、100、100R、100S、220、230」「#2700、#2650、#2600、#200、#2350、#2300、#2200、#1000、#990、#980、#970、#960、#950、#900、#850、#750、#650、#520、#50、#47、#45、#45L、#44、#40、#33、#332、#30、#25、#20、#10、#5、C F 9 、#95、#260」等のカーボン系無機顔料が挙げられる。
30

【0188】

酸化チタンの具体例としては、石原産業社製「タイペークC R - 5 0 、5 0 - 2 、5 7 、8 0 、9 0 、9 3 、9 5 、9 5 3 、9 7 、6 0 、6 0 - 2 、6 3 、6 7 、5 8 、5 8 - 2 、8 5 」「タイペークR - 8 2 0 、8 3 0 、9 3 0 、5 5 0 、6 3 0 、6 8 0 、6 7 0 、5 8 0 、7 8 0 、7 8 0 - 2 、8 5 0 、8 5 5 」「タイペークA - 1 0 0 、2 2 0 」「タイペークW - 1 0 」「タイペークP F - 7 4 0 、7 4 4 」「T T O - 5 5 (A) 、5 5 (B) 、5 5 (C) 、5 5 (D) 、5 5 (S) 、5 5 (N) 、5 1 (A) 、5 1 (C) 」「T T O - S - 1 、2 」「T T O - M - 1 、2 」、テイカ社製「チタニックスJ R - 3 0 1 、4 0 3 、4 0 5 、6 0 0 A 、6 0 5 、6 0 0 E 、6 0 3 、8 0 5 、8 0 6 、7 0 1 、
40

800、808」「チタニックスJA-1、C、3、4、5」、デュポン社製「タイピュアル-900、902、960、706、931」等の酸化チタン系無機顔料が挙げられる。

【0189】

上記顔料の中で、キナクリドン系有機顔料、フタロシアニン系有機顔料、ベンズイミダゾロン系有機顔料、イソインドリノン系有機顔料、縮合アゾ系有機顔料、キノフタロン系有機顔料、イソインドリン系有機顔料等は耐光性が優れているため好ましい。有機顔料は、レーザー散乱による測定値で平均粒径10～150nmの微細顔料であることが好ましい。顔料の平均粒径が10nm未満の場合は、粒径が小さくなることによる耐光性の低下が生じ、150nmを越える場合は、分散の安定維持が困難になり、顔料の沈澱が生じやすくなる。10

【0190】

有機顔料の微細化は下記の方法で行うことができる。すなわち、有機顔料、有機顔料の3重量倍以上の水溶性の無機塩および水溶性の溶剤の少なくとも3つの成分からなる混合物を粘土状の混合物とし、ニーダー等で強く練りこんで微細化したのち水中に投入し、ハイスピードミキサー等で攪拌してスラリー状とする。次いで、スラリーの濾過と水洗を繰り返して、水溶性の無機塩および水溶性の溶剤を除去する。微細化工程において、樹脂、顔料分散剤等を添加してもよい。

【0191】

水溶性の無機塩としては、塩化ナトリウム、塩化カリウム等が挙げられる。これらの無機塩は、有機顔料の3重量倍以上、好ましくは20重量倍以下の範囲で用いる。無機塩の量が3重量倍よりも少ないと、所望の大きさの処理顔料が得られない。また、20重量倍よりも多いと、後の工程における洗浄処理が多大であり、有機顔料の実質的な処理量が少なくなる。20

【0192】

水溶性の溶剤は、有機顔料と破碎助剤として用いられる水溶性の無機塩との適度な粘土状態をつくり、充分な破碎を効率よく行うために用いられ、水に溶解する溶剤であれば特に限定されないが、混練時に温度が上昇して溶剤が蒸発しやすい状態になるため、安全性の点から沸点120～250の高沸点の溶剤が好ましい。水溶性溶剤としては、2-(メトキシメトキシ)エタノール、2-ブトキシエタノール、2-(イソペンチルオキシ)エタノール、2-(ヘキシリオキシ)エタノール、ジエチレングリコール、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、トリエチレングリコール、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、液体ポリエチレングリコール、1-メトキシ-2-プロパノール、1-エトキシ-2-プロパノール、ジプロピレングリコール、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、低分子量ポリプロピレングリコール等が挙げられる。30

【0193】

本発明において顔料は、十分な濃度および十分な耐光性を得るために活性エネルギー線硬化型インクジェットインキ中に1～30重量%の範囲で用いられる。40

【0194】

本発明では、顔料の分散性およびインキの保存安定性を向上させるために顔料分散剤を添加するのが好ましい。顔料分散剤としては、水酸基含有カルボン酸エステル、長鎖ポリアミノアマイドと高分子量酸エステルの塩、高分子量ポリカルボン酸の塩、長鎖ポリアミノアマイドと極性酸エステルの塩、高分子量不飽和酸エステル、高分子共重合物、変性ポリウレタン、変性ポリアクリレート、ポリエーテルエステル型アニオン系活性剤、ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物塩、芳香族スルホン酸ホルマリン縮合物塩、ポリオキシエチレンアルキルリン酸エステル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ステアリルアミンアセテート等を用いることができる。

【0195】

10

20

30

40

50

顔料分散剤の具体例としては、BYK Chemie社製「Anti-Terra-U（ポリアミノアマイド磷酸塩）」、「Anti-Terra-203/204（高分子量ポリカルボン酸塩）」、「Disperbyk-101（ポリアミノアマイド磷酸塩と酸エステル）、107（水酸基含有カルボン酸エステル）、110、111（酸基を含む共重合物）、130（ポリアマイド）、161、162、163、164、165、166、170（高分子共重合物）」、「400」、「Bykumen」（高分子量不飽和酸エステル）、「BYK-P104、P105（高分子量不飽和酸ポリカルボン酸）」、「P104S、240S（高分子量不飽和酸ポリカルボン酸とシリコン系）」、「Lactimon（長鎖アミンと不飽和酸ポリカルボン酸とシリコン）」が挙げられる。

【0196】

10

また、Efka CHEMICALS社製「エフカ44、46、47、48、49、54、63、64、65、66、71、701、764、766」、「エフカポリマー100（変性ポリアクリレート）、150（脂肪族系変性ポリマー）、400、401、402、403、450、451、452、453（変性ポリアクリレート）、745（銅フタロシアニン系）」、共栄社化学社製「フローレン TG-710（ウレタンオリゴマー）」、「フローノンSH-290、SP-1000」、「ポリフローNo.50E、No.300（アクリル系共重合物）」、楠本化成社製「ディスパロン KS-860、873SN、874（高分子分散剤）」、#2150（脂肪族多価カルボン酸）、#7004（ポリエーテルエステル型）」が挙げられる。

【0197】

20

さらに、花王社製「デモールRN、N（ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物ナトリウム塩）、MS、C、SN-B（芳香族スルホン酸ホルマリン縮合物ナトリウム塩）、EP」、「ホモゲノールL-18（ポリカルボン酸型高分子）」、「エマルゲン920、930、931、935、950、985（ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル）」、「アセタミン24（ココナツアミニアセテート）、86（ステアリルアミニアセテート）」、ルーブリゾール社製「ソルスパース5000（フタロシアニンアンモニウム塩系）、13940（ポリエステルアミン系）、17000（脂肪酸アミン系）、24000GR、32000、33000、39000、41000、53000」、日光ケミカル社製「ニッコールT106（ポリオキシエチレンソルビタンモノオレート）、MYS-I EX（ポリオキシエチレンモノステアレート）、Hexagline 4-0（ヘキサグリセリルテトラオレート）」、味の素ファインテクノ社製「アジスパーPB821、822、824」等が挙げられる。

【0198】

30

本発明の活性エネルギー線硬化型インクジェットインキは、25での粘度が5~50mPa·sと高めに調製することが好ましい。25での粘度が5~50mPa·sのインキは、特に通常の4~10KHzの周波数を有するヘッドから、10~50KHzの高周波数のヘッドにおいても安定した吐出特性を示す。

粘度が5mPa·s未満の場合は、高周波数のヘッドにおいて、吐出の追随性の低下が認められ、50mPa·sを越える場合は、加熱による粘度の低下機構をヘッドに組み込んだとしても吐出そのものの低下を生じ、吐出の安定性が不良となり、全く吐出できなくなる。

40

【0199】

また、本発明の活性エネルギー線硬化型インクジェットインキは、ピエゾヘッドにおいては、10μS/cm以下の電導度とし、ヘッド内部での電気的な腐食のないインキとすることが好ましい。また、コンティニュアスタイルにおいては、電解質による電導度の調整が必要であり、この場合には、0.5mS/cm以上の伝導度に調整する必要がある。

【0200】

50

本発明の活性エネルギー線硬化型インクジェットインキを使用するには、まずこのインクジェットインキをインクジェット記録方式用プリンタのプリンタヘッドに供給し、このプリンタヘッドから基材上に吐出し、その後紫外線又は電子線等の活性エネルギー線を照

射する。これにより印刷媒体上の重合性組成物は速やかに硬化する。

【0201】

本発明で用いることのできる基材としては、非コート紙、コート紙、非吸収性支持体等が挙げられる。

【0202】

具体的な非吸収性支持体としては、上述の各種非吸収性のプラスチックの素材及びそのフィルムが挙げられ、特に各種プラスチックフィルムとしては、例えば、P E T フィルム、O P S フィルム、O P P フィルム、O N y フィルム、P V C フィルム、P E フィルム、T A C フィルムを挙げることができるが、これらに限定されるものではない。また、金属類やガラス類も使用することができる。

10

【0203】

本発明で得られた活性エネルギー線硬化型インクジェットインキは、従来同様の手法を用いて、印刷や硬化をすることができる。

【実施例】

【0204】

以下、実施例にて本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例のみに、なんら限定されるものではない。なお、以下の実施例における表中の配合量の数字は重量部を表す。

【0205】

<合成例1> 反応性化合物(A)：化合物(1)の合成

20

1 L四口フラスコに、エタンジオールモノグリシジルモノビニルエーテル40 g (0.28 mol)、ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド(Sigma - A L D R I C H 製)3.2 g (0.01 mol)、4-メトキシフェノール(キシダ化学製)0.70 g (0.006 mol)、トルエン280 mL、の混合液中に、アクリル酸(東京化成製)40 g (0.56 mol)を120下で60分にかけて加えた。室温に放冷し、反応混合液をイオン交換水300 mL、飽和炭酸水素ナトリウム300 mL、飽和食塩水300 mLで順次洗浄した。有機層に硫酸マグネシウム50 g を加え攪拌した後、ろ過を行い、得られた溶液をロータリーエバポレーターで酸素を吹き込みながら濃縮した。濃縮後、カラムクロマトグラフィー(固定相：シリカゲル、移動相：酢酸エチル/ヘキサン=1/1)により精製し、無色透明の液体の化合物(1)を44 g (収率72%)で得た。

30

化合物の同定は、¹H-NMR (JEOL社製、J M T C - 400 / 54 / SS)、GC/M S (Agilent Technologies社製、6890 N)にて実施した。

【0206】

<合成例2> 反応性化合物(A)：化合物(2)の合成

合成例1のアクリル酸(0.56 mol)をメタクリル酸(0.56 mol)に変えた以外は同様に反応することにより、目的の化合物(2)を48 g (収率74%)で得た。化合物の同定は、¹H-NMRにて実施した。

【0207】

<合成例3> 反応性化合物(A)：化合物(3)の合成

40

合成例1のエタンジオールモノビニルモノグリシジルエーテル(0.28 mol)を、ヘキサンジオールモノビニルモノグリシジルエーテル(0.28 mol)に変えた以外は同様に反応することにより、目的の化合物(3)を53 g (収率69%)で得た。化合物の同定は、¹H-NMRで実施した。

【0208】

<合成例4> 反応性化合物(A)：化合物(4)の合成

合成例1のエタンジオールモノビニルモノグリシジルエーテル(0.28 mol)を、オクタンジオールモノビニルモノグリシジルエーテル(0.28 mol)に変え、アクリル酸(0.56 mol)をメタクリル酸(0.56 mol)に変えた以外は同様に反応することにより、目的の化合物(4)を65 g (収率74%)で得た。化合物の同定は、¹H-NMRにて実施した。

50

【0209】

<合成例5>反応性化合物(A)：化合物(7)の合成

合成例1のエタンジオールモノビニルモノグリシジルエーテル(0.28mol)を、2-[2-(エテニルオキシ)フェノキシメチル]オキシラン(0.28mol)に変え、アクリル酸(0.56mol)を2-ヒドロキシエチルアクリレート(0.56mol)に変えた以外は同様に反応することにより、目的の化合物(7)を56g(収率65%)

で得た。化合物の同定は、¹H-NMRにて実施した。

【0210】

<合成例6>反応性化合物(A)：化合物(15)の合成

10

合成例1のアクリル酸(0.56mol)を1,4-シクロヘキサンジエタノールモノアクリレート(0.56mol)に変えた以外は同様に反応することにより、目的の化合物(15)を62g(収率60%)で得た。化合物の同定は、¹H-NMRにて実施した。

【0211】

<合成例7>反応性化合物(A)：化合物(19)の合成

合成例1のアクリル酸(0.56mol)をプロベン酸-3-ヒドロキシフェニル(0.56mol)に変えた以外は同様に反応することにより、目的の化合物(19)を60g(収率69%)で得た。化合物の同定は、¹H-NMRにて実施した。

【0212】

20

<合成例8>反応性化合物(A)：化合物(22)の合成

合成例1のエタンジオールモノビニルモノグリシジルエーテル(0.28mol)を、1-(8-エチレンオキシオクチル)-4-メタノールグリシジルエーテル-シクロヘキサン(0.28mol)に変えた以外は同様に反応することにより、目的の化合物(22)を

65g(収率59%)で得た。化合物の同定は、¹H-NMRにて実施した。

【0213】

<合成例9>反応性化合物(A)：化合物(27)の合成

合成例1のエタンジオールモノビニルモノグリシジルエーテル(0.28mol)を、トリシクロ[5.2.1.0^{2,6}]デカンジメタノールビニルエーテルグリシジルエーテル(0.28mol)に変えた以外は同様に反応することにより、目的の化合物(27)を89g(収率70%)で得た。化合物の同定は、¹H-NMRにて実施した。

30

【0214】

<実施例1>重合性組成物調製

反応性化合物(A)として化合物(1)と、ラジカル重合性化合物(B)とを表2記載の配合で混合し、さらにラジカル重合開始剤(C)としてルシリントPO(BASF社製光重合開始剤)5重量部とを配合して、重合性組成物を得た。得られた重合性組成物を用いて、以下の方法で硬化性試験を実施した。結果を表2に示す。

【0215】

<実施例2～22>

40

反応性化合物(A)として表2記載の化合物と、また、ラジカル重合性組成物(B)として表2記載の化合物を用いた以外は、実施例1と同様の方法で、重合性組成物を得た。得られた重合性組成物を用いて、硬化性試験を実施した。結果を表2に示す。

【0216】

<比較例1～11>

ラジカル重合性化合物(B)としてDA-111(ナガセケムテック社製)と、DA-111とは異なるラジカル重合性化合物(B)として表3記載の化合物とを表3記載の配合で混合し、さらにラジカル重合開始剤(C)としてルシリントPO(BASF社製光重合開始剤)5重量部とを配合して、重合性組成物を得た。得られた重合性組成物を用いて、以下の方法で硬化性試験を実施した。結果を表2に示す。

50

【 0 2 1 7 】

< 硬化性試験 >

調製した重合性組成物を、KコントロールコーラーのNo. 2バーを用いて、ウェット膜厚が12μmとなるようにPETフィルム上に塗工した後、塗工物をベルトコンベア式の紫外線照射装置（高圧水銀灯100W/cm1灯）を用いて、コンベアスピード50m/分で活性化エネルギー線として紫外線照射を実施した。照射後の反応硬化物の表面を綿布で擦って、皮膜に傷がつかなくなるまで照射を繰り返し、硬化性の判定を実施した。

【 0 2 1 8 】

判定方法

- | | |
|------------|----|
| ：照射回数1回 | 10 |
| ：照射回数2～3回 | |
| ：照射回数4回 | |
| ×：照射回数5回以上 | |

【 0 2 1 9 】

< 臭気性試験 >

調製した重合性組成物をガラス瓶に入れ、パネラー10人にて下記標準で官能評価した。

【 0 2 2 0 】

- | | |
|-----------------|----|
| 判定方法（実用可能レベルは　） | |
| ：0～2人が不快臭を感じた | 20 |
| ：3～4人が不快臭を感じた | |
| ×：5～10人が不快臭を感じた | |

【 0 2 2 1 】

表2

【表2】

	反応性化合物(A)	配合	(B)1	ラジカル重合性化合物(B)	(B)2	配合	硬化性	臭気
実施例1	化合物(1)	10	DPGDA	85			○	◎
実施例2	化合物(1)	50	DPGDA	45			◎	◎
実施例3	化合物(1)	85	DPGDA	10			◎	◎
実施例4	化合物(1)	50	VEEA	45			◎	◎
実施例5	化合物(1)	50	HVEA	45			◎	◎
実施例6	化合物(1)	50	TPGDA	45			◎	◎
実施例7	化合物(1)	50	HDDA	45			◎	◎
実施例8	化合物(1)	50	DPGDA	35	HVEA	10	◎	◎
実施例9	化合物(1)	50	DPGDA	35	DPHA	10	◎	◎
実施例10	化合物(3)	50	DPGDA	45			◎	◎
実施例11	化合物(3)	50	VEEA	45			◎	◎
実施例12	化合物(3)	50	HVEA	45			◎	◎
実施例13	化合物(7)	50	DPGDA	45			○	○
実施例14	化合物(7)	50	VEEA	45			○	○
実施例15	化合物(15)	50	DPGDA	45			○	○
実施例16	化合物(15)	50	VEEA	45			○	○
実施例17	化合物(18)	50	DPGDA	45			○	○
実施例18	化合物(18)	50	VEEA	45			○	○
実施例19	化合物(22)	50	DPGDA	45			○	○
実施例20	化合物(22)	50	VEEA	45			○	○
実施例21	化合物(27)	50	DPGDA	45			◎	◎
実施例22	化合物(27)	50	VEEA	45			◎	◎

【0222】

表3

【表3】

	(B)1	ラジカル重合性化合物(B)			配合	硬化性	臭気
		(B)2	配合	(B)3			
比較例1	DPGDA	95				×	○
比較例2	VEEA	95				△	○
比較例3	TPGDA	95				×	○
比較例4	DA-111	10	DPGDA	85		×	×
比較例5	DA-111	50	DPGDA	45		×	×
比較例6	DA-111	35	DPGDA	10		△	×
比較例7	DA-111	10	VEEA	85		×	×
比較例8	DA-111	50	VEEA	45		△	×
比較例9	DA-111	50	TPGDA	45		△	×
比較例10	DA-111	50	DPGDA	35	HVEA	10	△
比較例11	DA-111	50	DPGDA	35	DPHA	10	△

D P G D A : ジプロピレングリコールジアクリレート

V E E A : アクリル酸 2 - (ビニロキシエトキシ) エチル

H V E A : アクリル酸 1 - ヒドロキシメチル - (2 - ビニロキシエトキシ) エチル

T P G D A : トリプロピレングリコールジアクリレート

H D D A : 1 , 6 - ヘキサンジオールジアクリレート

D P H A : ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート

【0223】

本発明の重合性組成物は、活性エネルギー線による高い硬化性を有し、さらに低臭気であることが明らかとなった。ラジカル重合性化合物 (B) のみを用いた重合性組成物 (比較例 1 ~ 3) では硬化性が不十分であり、なおかつ臭気性が高いことが判明した。

【0224】

本発明の反応性化合物 (A) と類似骨格であり、アクリル基、アリルエーテル基、そして水酸基を有する化合物である DA - 111 を用いた重合性組成物 (比較例 4 ~ 11) では、硬化性が不十分であり、なおかつ臭気性が高いことが判明した。反応性組成物 (A) を用いる、あるいは、任意の割合で併用することで、硬化性が向上し、なおかつ低臭気と

10

20

30

40

50

なることが判明した。

【0225】

上記の硬化性試験、および、臭気性評価の結果に示されるように、本発明の重合性組成物は、優れた硬化性を示し、また、低臭気であり、したがって、本発明の重合性組成物は、非常に幅広い選択性を有しており、種々の用途に使用可能な重合性組成物であることが示された。

【0226】

<インクジェットインキ実施例>

【0227】

まず、顔料と顔料分散剤とラジカル重合性化合物（B）とからなるイエロー、マゼンタ、シアン、ブラック顔料分散体を作成した。 10

【0228】

<顔料分散体aの作製>

顔料分散体aの配合を表4に示す。ラジカル重合性化合物（B）と高分子顔料分散剤とを攪拌し、高分子分散剤が完全に溶解したことを確認した後、顔料を投入し、ハイスピードミキサー等で均一になるまで攪拌後、得られたミルベースを横型サンドミルで約1時間分散してシアニン顔料分散体を作製した。

【0229】

【表4】

表4

20

使用材料	配合
LIONOL BLUE FG-7400G(トーヨーカラー社製 フタロシアニン顔料)	30.0
ソルスパース32000(ループリゾール社製 顔料分散剤)	9.0
2-フェノキシエチルアクリレート	61.0

【0230】

<顔料分散体bの作製>

顔料分散体bの配合を表5に示す。顔料分散体bは顔料分散体aと同様の製造方法でブラック顔料分散体を作製した。 30

【0231】

【表5】

表5

30

使用材料	配合
Special Black 350(エボニックデグサ社製 ブラック顔料)	30.0
ソルスパース32000(ループリゾール社製 顔料分散剤)	6.0
2-フェノキシエチルアクリレート	64.0

40

【0232】

<顔料分散体cの作製>

顔料分散体cの配合を表6に示す。ラジカル重合性化合物（B）と高分子顔料分散剤とを攪拌し、高分子分散剤が完全に溶解したことを確認した後、顔料を投入し、ハイスピードミキサー等で均一になるまで攪拌後、得られたミルベースを横型サンドミルで約2時間分散してマゼンタ顔料分散体を作製した。

【0233】

【表6】

表6

使用材料	配合
H o s t a p e r m R e d E 5 B 0 2 (クラリアント社製 キナクリドン顔料)	20.0
ソルスベース 24000 (ルーブリゾール社製 顔料分散剤)	6.0
2-フェノキシエチルアクリレート	74.0

10

【0234】

<顔料分散体dの作製>

顔料分散体dの配合を表7に示す。ラジカル重合性化合物(B)と高分子顔料分散剤とを攪拌し、高分子分散剤が完全に溶解したことを確認した後、顔料を投入し、ハイスピードミキサー等で均一になるまで攪拌後、得られたミルベースを横型サンドミルで約1.5時間分散してイエロー顔料分散体を作製した。

【0235】

【表7】

表7

使用材料	配合
Y E L L O W P I G M E N T E 4 G N (ランクセス社製 ニッケル錯体アゾ顔料)	20.0
ソルスベース 33000 (ルーブリゾール社製 顔料分散剤)	15.0
2-フェノキシエチルアクリレート	65.0

20

【0236】

<実施例23>インクジェットインキ調製

反応性化合物(A)として化合物(1)を55.5重量部と、顔料分散体として顔料分散体aを11.4重量部と、ラジカル重合性化合物として2-フェノキシエチルアクリレートを25重量部と、表面調整剤としてBYK-331(BYK Chemi社製シリコン樹脂)を0.1重量部と、ラジカル重合開始剤としてルシリントPO(BASF社製光重合開始剤)5重量部とを配合して、インクジェットインキを得た。得られたインクジェットインキを用いて、以下の方法で硬化性試験および臭気性試験を実施した。結果を表8に示す。

30

【0237】

<実施例24~40、比較例12~15>

表8記載の配合にて、実施例23と同様にインクジェットインキを作製した。得られたインクジェットインキを用いて、以下の方法で硬化性試験、および、臭気性試験を実施した。結果を表8に示す。

40

【0238】

<硬化性試験>

調製したインクジェットインキをUV-IJプリンターにてPETフィルムに印字した。この印字物を紫外線照射(高圧水銀灯120W/cm1灯)した後、綿布で擦って皮膜に傷がつかないコンベアスピード(m/分)で判定した。その結果を表8に示す。尚、紫外線照射装置のコンベアスピードは数字が大きい程硬化性が良いことを示す。

【0239】

<臭気性試験>

調製したインクジェットインキをガラス瓶に入れ、パネラー10人にて下記標準で官能

50

評価した。

【0 2 4 0】

判定方法（実用可能レベルは　）

：0～2人が不快臭と感じた

：3～4人が不快臭と感じた

×：5～10人が不快臭と感じた

【0 2 4 1】

表 8

【表8】

		実施例23	実施例24	実施例25	実施例26	実施例27	実施例28	実施例29	実施例30	実施例31	実施例32	実施例33
顔料分散体	顔料分散体a	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
顔料分散体	顔料分散体b											
顔料分散体	顔料分散体c											
顔料分散体	顔料分散体d											
化合物(1)	化合物(1)	10										
化合物(2)	化合物(2)		10									
化合物(3)	化合物(3)			10								
化合物(4)	化合物(4)				10							
化合物(7)	化合物(7)					10						
化合物(A)	化合物(A)						10					
化合物(15)	化合物(15)							10				
化合物(18)	化合物(18)								10			
化合物(22)	化合物(22)									10		
化合物(27)	化合物(27)										10	
VEEA	VEEA	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
ラジカル重合性化合物	2-フェノキシエチルアクリレート	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
DPGDA	DPGDA											
HVEA	HVEA											
DA-111	DA-111											2
表面調整剤	BYK-331 (BYK Chemie社製 シリコン樹脂)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ラジカル重合開始剤(B)	リソリゾンTPO(BASF社製)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
増感剤	Irgacure 819(BASF社製)											
評価結果	Kavacure BMS(日本化薬社製)	50	45	50	45	45	45	45	45	50	50	50
	硬化性(m/sec)	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥

【0242】

【表8】

		実施例34	実施例35	実施例36	実施例37	実施例38	実施例39	実施例40	比較例12	比較例13	比較例14	比較例15
顔料分散体a		11.4	15			15			11.4	11.4	11.4	11.4
顔料分散体b			18				18					
顔料分散体c				10	10	10			17			
顔料分散体d												
化合物(1)	8											
化合物(2)												
化合物(3)							10	10	10			
化合物(4)												
化合物(7)												
化合物(15)												
化合物(18)												
化合物(22)												
化合物(27)												
VGEA	43	40	40	45.5	43	40	45.5	40	45.5	70.5	45.5	45.5
ラジカル重合性化合物	2-フェノキシエチラクリレート	2.5	23.9	23.9	25	23.9	23.9	25			2.5	2.5
DPGDA	45.5										45.5	45.5
HVEA	2											
DA-1111												10
表面調整剤	BYK-331 (BYK Chemie社製 シリコン樹脂)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ラジカル重合開始剤(B)	ルジリンクTPO(BASF社製)	8	3	3	6	3	3	6	3	3	3	3
増感剤	Iroacure 819(BASF社製)		3	3		3	3					
評価結果	Kvacure BMS(日本化成社製)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	硬化性(cm/sec)	②	②	②	②	②	②	②	②	②	○	○
	臭気										X	

【0243】

本発明の重合性組成物を用いたインクジェットインキ(実施例23～40)は、活性エネルギー線照射による高い硬化性を示すことが判明した。

【0244】

また、実施例23～40のインキについては臭気も低く、インクジェットインキとして

10

20

30

40

50

使用するには実用上問題ないレベルであった。

【0245】

一方、本発明の反応性化合物（A）を添加せず、ラジカル重合性化合物（B）を用いたインクジェットインキ（比較例12～14）は硬化性が不十分であった。

【0246】

また、本発明の反応性化合物（A）を添加せず、ラジカル重合性化合物（B）として、反応性組成物（A）と類似骨格であり、アクリル基、アリルエーテル基、そして水酸基を有するDA-111を用いた重合性組成物を用いたインクジェットインキ（比較例15）は硬化性が不十分であった。

【0247】

本発明の重合性組成物は、活性エネルギー線照射による高硬化性、低臭気性を両立したインクジェットインキに利用できることが明らかとなった。

【産業上の利用可能性】

【0248】

本発明の目的は、活性エネルギー線照射による硬化速度が極めて速く、かつ低臭気な重合性組成物及びそれを用いた活性エネルギー線硬化型インクジェットインキを提供することである。本発明の反応性化合物は、同一分子中に（メタ）アクリル基と、ビニルエーテル基と、水酸基とを有することを特徴とする化合物であり、この化合物を用いる事で硬化性、低臭気に優れた重合性組成物を提供することが出来た。そのため、特に、低臭気のまま反応硬化性に優れた活性エネルギー線硬化型インクジェットインキとしての使用が期待できる。

【0249】

さらに、本発明重合性組成物を使用することで、種々の用途において、使用制限されることがない。本発明により、高感度化や特性向上が期待できる用途の例としては、重合あるいは架橋反応を利用した成形樹脂、注型樹脂、光造形用樹脂、封止剤、歯科用重合レジン、印刷インキ、印刷ニス、塗料、印刷版用感光性樹脂、印刷用カラーブルーフ、カラーフィルター用レジスト、ブラックマトリクス用レジスト、液晶用フォトスペーサー、リアプロジェクション用スクリーン材料、光ファイバー、プラズマディスプレー用リブ材、ドライフィルムレジスト、プリント基板用レジスト、ソルダーレジスト、半導体用フォトレジスト、マイクロエレクトロニクス用レジスト、マイクロマシン用部品製造用レジスト、エッチング用レジスト、マイクロレンズアレー、絶縁材、ホログラム材料、光学スイッチ、導波路用材料、オーバーコート剤、粉末コーティング、接着剤、粘着剤、離型剤、光記録媒体、粘接着剤、剥離コート剤、マイクロカプセルを用いた画像記録材料のための組成物、各種デバイスなどが挙げられる。

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I
B 4 1 J 2/01 (2006.01) B 4 1 J 2/01 5 0 1

(56)参考文献 特開2006-206717(JP,A)
特開2007-076049(JP,A)
特開2013-023588(JP,A)
特開昭62-185050(JP,A)
特開昭61-112046(JP,A)
特開昭62-230762(JP,A)
特開2013-208437(JP,A)
国際公開第2003/089486(WO,A1)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

C 0 8 F 2 2 0 / 0 0 - 2 2 0 / 7 0
C 0 9 D 1 1 / 0 0 - 1 1 / 5 4
C 0 9 D 1 2 9 / 0 0 - 1 2 9 / 1 4
C 0 9 D 1 3 3 / 0 0 - 1 3 3 / 2 6
B 4 1 J 2 / 0 1
B 4 1 M 5 / 0 0
C A p l u s / R E G I S T R Y (S T N)